

Online edition ISSN 2432-4116 Print edition ISSN 2432-4108

秋田大学大学院理工学研究科 研究報告

第 37 号

平成 28 年 10 月

目 次

解説

大環状ホスト・チアカリックスアレーンの分子認識とその応用	1
研究報告	
マイクロテクスチャリング表面における霜成長過程のその場 SEM 観察と表面設計指針 野老山貴行	15
鉱山跡地坑内における熱環境の計測および理論的検討について	23
北海道,登別の降水の水素・酸素同位体比川原谷浩,安孫子勤,松葉谷治	31
短報	
IP ネットワークを介した小形 DC モータ制御系の通信遅延時間に基づく PI パラメータのチューニングに関する一検討	
	37
研究論文目録(2015)	41
平成 27 年度博士論文題目リスト	73
平成 27 年度修士論文題目リスト	74

秋田大学大学院理工学研究科

編集委員会

数理・電気電子情報学専攻 電気電子工学コース

佐藤祐一

(委員長)

生 命 科 学 専 攻 生 命 科 学 コ ー ス	松	村	洋	寿	物 質 科 学 専 攻 応 用 化 学 コ ー ス	井	上	幸	彦
物 質 科 学 専 攻 材料理工学コース	東東		千	修	数理・電気電子情報学専攻 数 理 科 学 コ ー ス	中	江	康	晴
数理・電気電子情報学専攻 人間情報工学コース	髙	谷	眞	弓	システムデザイン工学専攻 機 械 工 学 コ ー ス	山	本	良	之
システムデザイン工学専攻 創造生産工学コース	廣	瀬		圭	システムデザイン工学専攻 土木環境工学コース	荻	野	俊	寛
共同ライフサイクル デ ザイン 工 学 専 攻	魯		小	葉	附属理工学研究センター	網	田	和	宏

研究報告編集委員会

本号では,本学理工学研究科特任教授(同名誉教授)の濱田文男先生に解説論文をご寄稿いただきました.先生は現在,東北大学を中心 とした素材技術研究開発拠点形成事業である「東北発素材技術先導プロジェクト」の中の「希少元素高効率抽出技術領域,化学分離グル ープ」に所属されご研究に携われております.また,これまでも文部省科学研究費特定領域研究(A)「新しい材料システム構築のための分子シン クロナイゼーション」などをテーマとして先導的ご研究をされるとともに,数多くの特許取得や原著論文・著書のご執筆などをされております.

本解説論文は,分子認識機能を有する有機分子を合成し,その機能性の拡張と高次化を目的とされる中で,"カリックスアレーン"と呼ばれる 芳香族由来で聖杯の形をした有機分子における連結基が硫黄の"チアカリックスアレーン"に関する合成法,および各種金属錯体結晶とその機 能性などに関して,これまでのご研究の成果を基にまとめられたものです.

濱田先生のご研究を紹介いただいた本企画が,読者の皆様のご活動を発展させる上でお役に立てれば幸いです.

解説

大環状ホスト・チアカリックスアレーンの分子認識とその応用

濱田 文男**

Molecular Recognition and Application in Industrial Field Based on Macrocyclic Host Thiacalixarene System

Fumio Hamada**

Abstract

Thiacalizarene (TCA), which is a macrocyclic host molecule, where benzene rings are combined with sulfur atom. TCA has unique capability such as making an inclusion compound in the cavity by non-covalent interactions such as hydrophobic, hydrogen bonding, π - π , and van der Waals interactions. Such an interaction between intra molecule or inter molecules are making beautiful 3D architecture, which is able to create intelligent molecular such as nanoscale capsules and cage structures. Those interactions play an important role in the living systems, frequently occur in supramolecular assemblies. These assemblies have great potential for selective guest encapsulation, drug delivery, transport, and catalysis in many applications, since the interior spaces can be functionalized to achieve different desirable functions. In an addition, TCA has affinity for the metal ion because of due to sulfur, which seems to be preferable for infinite intermolecular interaction in the solid state because their bridging sulfur moieties have a high affinity toward a wide range of metal ions, moreover in even the application field, metal extraction capability in especially for the platinum group metals (PGM) is so large.

1. はじめに

p-tert-ブチルフェノールと SCl₂ との逐次反応で *p-tert*-ブチルフェノールが4個環状に連なった p-tert-ブチルチ アカリックス[4]アレーンが 1993 年, 曽根ら(1)により初め て合成された. その合成収率は低く機能性の開発研究 に必要な原料確保には至らなかった. 1997年に宮野ら の研究グループと(株)コスモ総合研究所との共同(2)で 2段階反応による大量合成法が確立された.当時、メチ レン鎖で環状に連なった p-tert-ブチルカリックスアレーン は聖杯の形をとる有機分子として注目されていた.ち なみにキリスト教の儀式である聖餐に用いられる杯をカ リスと称しラテン語では Calix という. カリックスアレーン とは芳香族を意味するアレーンと杯を意味するカリック スの造語であり芳香族由来で聖杯の形を有する有機分 子という意味である.杯に由来する空孔に様々な有機 分子の取り込みにより包接化合物形成を行う超分子の キャンディデートである. p-tert-ブチルカリックスアレーン と呼称する場合と p-tert-ブチルを省略し単にカリックス アレーンと称する場合がある. p-tert-ブチルチアカリック スアレーンのチアは硫黄を意味し連結基が硫黄である

カリックスアレーンの類縁体という意味である. 図1と図 2 に水 3 分子を包接した 4 量体の水溶性カリックス[4]ア レーンと聖杯カリスの構造をそれぞれ示す.



図1 水溶性カリックス[4]アレーンが水3分子を包接 した結晶構造(3)



聖杯カリス

²⁰¹⁶年8月24日受理

^{**}秋田大学大学院理工学研究科, Graduate School of Engineering Science, Akita University

チアカリックスアレーンの機能は空孔内に有機分子を 取り込み包接化合物の形成、空孔を分子フラスコと見 做し, 空孔内での有機合成や触媒としての機能及び空 孔に薬物を取り込み局所に薬物を輸送するシステム, あるいは光応答性残基を導入しゲスト認識に伴う波長 シフトによるセンシング応答など数多くの機能性が報告 されている⁽⁴⁾. p-tert-ブチルチアカリックスアレーンは分 子内に硫黄原子を含むことから,孤立電子対及び3d 軌道の空軌道に由来する金属親和性及び電子の受け入 れ能力で新たな結合の可能性があり、カリックスアレー ンには無いチアカリックスアレーンに特有な機能性と反応 性に由来する開発研究が可能となる.本稿においては (1)チアカリックスアレーン合成法について、(2)チアカリッ クスアレーン金属錯体結晶について、(3)水溶性チアカリ ックスアレーンの金属錯体構造について、(4)金属を介 さない超分子形成について、(5)チアカリックスアレーン 白金族金属に対する金属捕捉について解説する.

2. チアカリックス[n]アレーン合成法について

曽根らによるチアカリックス[4]アレーン合成法は多段 階反応を経るため合成収率は低い⁽¹⁾.図3に合成ルート を示す.



宮野らは図4に示す方法にて*p-tert-ブチルフェノールと* 硫黄を塩基存在下,加熱することで硫化水素の発生を 伴って4量体の*p-tert-ブチルチアカリックス*[4]アレーン (1)を反応混合物から54%の収率を得ている⁽²⁾.6量体 (2),8量体(3)の生成も確認している.





さらに宮野ら⁽⁵⁾は図 5 示す方法で硫黄架橋フェノール 2 量体を出発原料として環化させることで 83%の高収率 で目的物を単離している.このとき条件を選ぶことで 6量体である *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーンを 5%, 8量体である *p-tert-*ブチルチアカリックス[8]アレーンを 4% の収率で得ている.



図 5 2 量体からの *p-tert-*ブチルチアカリック[4]アレーン の合成⁽⁵⁾

衣 I	表 1	鋳型効果(6)
-----	-----	---------

Run	Template	Yield (%)				
		TC4A	TC6A	TC8A		
1	Terephthalic acid	41.9	5.2	1.6		
2	Phthalic acid	64.2	0	0		
3	Isophthalic acid	12.6	3.6	0.8		
4	Benzoic acid	24.2	9.1	0		
5	Glutaric acid	41.5	5.9	0		
6	Acetic acid	13.3	10.6	0		
7	Phenol	25.2	3.4	0.5		
8	No template	20.7	2.0	0		

Temperature: 230ºC, Reaction Time: 4h, Catalyst: NaOH



図6 近藤らによる改良合成法(6)

これは硫黄架橋フェノール2量体からの収率であり、 p-tert-ブチルフェノールからの収率ではないため、さら に簡便で且つ収率の高い合成法が求められた. 6,8量 体の改良合成法については近藤(6)、木室ら(7)の報告がそ れぞれある.近藤らは環サイズを制御する目的で鋳型 となるテレフタル酸を用い強塩基の水素化ナトリウムの 存在下, p-tert-ブチルチアカリックス[6]アレーン(TC6A)を 8.8%, p-tert-ブチルチアカリックス[8]アレーン(TC8A)を 7.8%の収率で得ている.表1に鋳型効果を示す.近藤 らの合成法を図6に示す.その後、木室らは p-tert-ブチ ルフェノールを180度にて24時間反応し非環状オリゴマ 一の合成を行い、反応温度を230度に上昇させること で環化反応に進み、5時間の反応で p-tert-ブチルチアカ リックス[6]アレーンを 18.1%の収率で得ている.一方,24 時間反応では p-tert-ブチルチアカリックス[4]アレーンを 77%, p-tert-ブチルチアカリックス[8]アレーンを 4.6%の収 率で得, p-tert-ブチルチアカリックス[6]アレーンは得られ なかった.これは一度生成した p-tert-ブチルチアカリック ス[6]アレーンが長時間の加熱により分解・非環化の後に 4 量体に変換されるためである.表2に反応時間によ るそれぞれの収率(収量)を示している.

表 2 チアカリックスアレーン一段階反応;反応時間及び *p-tert-*ブチルフェノールと NaOH のモル比⁽⁷⁾

Run	Conditions		Yield %/g ^c				
	NaOH ^{a,b}	T °C:time h^b	1	2	3		
1	0.004/0.1	180:24/230:5	10.1/3.6	18.1/6.5	0/0		
2	0.004/0.1	180:24/230:12	53.4/19.3	7.5/2.7	2.7/1.0		
3	0.004/0.1	180:24/230:24	77.0/27.8	0/0	4.6/1.7		
4	0.004/0.1	180:24/230:48	72.8/26.3	0/0	1.5/0.5		
5	0.004/none	180:24/none	1.6/0.6	0/0	0/0		
6	0.002/0.102	180:24/230:5	15.0/5.4	12.6/4.6	0/0		
7	0.02/0.084	180:24/230:5	29.3/10.6	7.9/2.9	0.3/0.1		

^a Molar ratio with 0.2 mol of *p-tert*-butylphenol

^b For the first/second step, respectively

^c Isolated yields of 1, 2, and 3

3. チアカリックスアレーン金属錯体結晶について

金属錯体は中心金属と有機配位子の組み合わせから, 多様な電子状態となる多彩な幾何構造のビルディング ブロックとして幅広く利用されている.チアカリックスアレ ーンはフェノール性水酸基及び架橋硫黄,さらには硫黄 残基を酸化することで生成するスルフォニル基,スルフ ェニル基を有しており多座配位子として多核錯体を生 成することが期待される.当初,チアカリックスアレーン 多核金属錯体結晶に関しては遷移金属との錯体形成が 報告された⁽⁸⁾. 図 7 に *p-tert*-ブチルチアカリックス[4]アレ ーンと遷移金属ニッケルとランタナイド金属であるデスプロシウム (Dy) 錯体(1) 及びテリブウム (Tb) 錯体(2)の 二核錯体構造を示す. Dy 錯体のみが単分子磁石の特徴 である遅い磁気緩和が観測され 3d 多核の場合よりは るかに高い温度で長い磁気緩和時間を有している (図 8).



図7 *p-tert-*ブチルチアカリックス[4]アレーンと遷移金 属(ニッケル)とランタノイド金属デスプロシウ錯体 (1: Ln=Dy)及びテリブウム錯体(2: Ln=Tb)二核 錯体構造⁽⁸⁾



図 8 (a) 1000 Oe (エルステッド)での 1 (Dy) 2 (Tb) の磁化率の温度依存性. 実線はキュリー・ワイス則 にフィットしている. (b)直流 2000 Oe, 交流 3 Oe の静的な磁場下での錯体 1 の交流磁の in phase 成分 (top) と out of phase 成分 (bottom) の温度 依存性⁽⁸⁾

Yan らはマンガン (Mn) 錯体について, *p-tert*-ブチル スルホニルチアカリックス [4]アレーン, KF, MnCl₂錯体(1) 及び *p-tert*-ブチルスルホニルチアカリックス[4]アレーン, 18-クラウン-6, MnCl₂との錯体結晶 (2)の合成を行い図 9 及び図 10 に示す x 線結晶構造を明らかにし, その光物 理学的挙動について報告した⁽⁹⁾. 多くの金属錯体は特 有の美しい色を持つ. これは金属原子の d 軌道が配位 によって分裂し, このエネルギー差が可視光領域の光 エネルギーと一致するためである. 図11に励起波長350 nm による ${}^{4}T_{1} \rightarrow {}^{6}A_{1} d-d$ 遷移に基づく発光スペクトルを示す.666 nm に最大発光強度をもつ.351,283 nm の最大発光は π - π *に由来するものである.



図 9 錯体 1 の ORTEP 図⁽⁹⁾



図 10 錯体 2 の ORTEP 図⁽⁹⁾



図 11 1 及び2 の DMF 溶液中での吸収スペクトル (1:赤の曲線, 2: 濃い青の曲線);励起スペクト ル(1:赤の点線の曲線, 2: 青の点線の曲線); 発光スペクトル(1: オレンジの曲線, 2: 淡い青の 曲線)⁽⁹⁾

このように金属錯体は中心金属と有機配位子の組み合わせから、多様な電子状態と多彩な幾何構造の創製が可能となる.原子、分子を制御するボトムアップ式の利点は形状制御と共に電子状態制御できる点であり、トップダウン式では難しい"特異なナノサイズ磁石"を創製することが可能である.触媒や分子認識素子としてのみならず、分子集合体のビルディングブロックとして幅広く活用される.



図 12 *p-tert*-ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム 錯体の結晶構造⁽¹⁰⁾

アルカリ金属塩に関しては遠藤ら⁽¹⁰⁾による *p-tert-*ブチ ルチアカリックス[6]アレーンとカリウム錯体の報告が最初 である.カリウム錯体を図 12 に示す.外部に位置するア ウターメタノール4分子,内部に位置するインナーメタノー ル3分子を包接していることが分かる.結晶の下側に も同様の数のメタノールが包接されているため1分子の *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体は14 分子のメタノールを包接していることになる.図13に *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体の分 子シート構造と *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン・カ リウム錯体の透視図を示す.*p-tert-*ブチルチアカリックス[6] アレーン・カリウム錯体はゼオライト様多孔質結晶構造の ため空孔を有していることが分かる.

分子集合体を形成する際にターシャルブチル基が隣 接した *p-tert*-ブチルチアカリックス[6]アレーンが疎水相互 作用により接近していることが分かる.図 14(a)に *ptert*-ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体からメ タノールを脱着した時の PXRD パターン(1),再度メタノー ルを吸着した後の PXRD パターン(2),及び *p-tert*-ブチ ルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体の結晶構造から 計算により得た PXRD パターン(3)を示した.メタノール 再吸着後の PXRD パターンは *p-tert*-ブチルチアカリックス [6]アレーン・カリウム錯体の結晶構造から得た PXRD パ ターン(3)により近似している.図 14(b)では *p-tert*-ブチ



(b)



図 13 (a) *a-c* 平面から見た *p-tert-*ブチルチアカリックス [6]アレーン・カリウム錯体の分子シート構造 (b) *b* 軸から見た *p-tert-*ブチルチアカリックス[6] アレーン・カリウム錯体の透視図. *l*_c= ca. 16.6 Å, *l*_w=ca. 9.9 Å, *l*_{bo}= ca.7.2 Å⁽¹⁰⁾



- 図 14 (a) *p-tert*-ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウ ム錯体の PXRD パターン(1-3),
 - (b) *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体(0:メタノール, Δ:ベンゼン,□:酢酸エチル)及び *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン(0:メタノール,▲:ベンゼン,□:酢酸エチル)の揮発性有機物ガス吸着挙動⁽¹⁰⁾

ルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体からメタノール を脱着後の揮発性有機分子の吸着挙動を示してしてい る.対象として *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーンそ のものの吸着挙動についても検討している.その結果, *p-tert-*ブチルチアカリックス[6]アレーン・カリウム錯体には 揮発性有機物の吸着能があり,有機物コンテナとして有 効であることが分かる.

近藤ら⁽¹¹⁾は 8 量体である *p-tert-*ブチルチアカリックス [8]アレーンのカリウム錯体(1)の結晶構造及び揮発性有機 ガス吸着能について報告している.図15では1の空孔 はカリウム4個と2個のインナーメタノールと2個のアウ ターメタノールが包接され結晶の下側にも同様の数のメ タノールが包接されているため1分子の*p-tert-*ブチルチ アカリックス[8]アレーン・カリウム錯体は8個のメタノールで 満たされていることになる.



図 15 *p-tert*-ブチルチアカリックス[8]アレーンのカリウム 錯体(1)の X 線結晶構造⁽¹¹⁾



図 16 ac 平面での1の分子シート構造(11)

互いに隣接する 1 どうしは(O, S)-K-(O, S) 配位結合に より a 軸に沿って連結している. *l*_cは鎖間の距離を示 し凡そ 16.8 Å, *l*_{Bu}は *tert*-ブチル間の距離を示し凡そ 11.6 Å である. ワイドスパン *l*_wは凡そ 21 Å である (図 16). 6 量体のボトルネック(*l*_{bo})は ca. 5.7 Å であるが 8 量体では 非常に小さいことが分かる (図 17). 図 18 に *p-tert-*ブ チルチアカリックス[8]アレーン・カリウム錯体のガス吸着挙 動を示した.メタノールを脱着したアポホストは新たにゲ スト分子を吸着できる柔軟性を有していることが推定 される.ベンゼンは 10 分子程度の吸着が可能と推定さ れた.



図 17 チアカリックスアレーンのチャネル構造

- a) b 軸から見た 6 量体 *p-tert-*ブチルチアカリッ クス[6]アレーン・カリウム錯体のチャネル構 造
- b) b 軸から見た 8 量体 p-tert-ブチルチアカリ ックス[8]アレーン・カリウム錯体のチャネル 構造⁽¹¹⁾



- 図 18 a) 単結晶からメタノールを脱着した場合の PXRDパターン(1, apohost),メタノールを再 び吸着させた場合の PXRD パターン(2, MeOH),ベンゼンを吸着させた場合の PXRDパターン(3, benzene),単結晶から計 算した PXRDパターン(4, calculated)
 - b) *p-tert*-ブチルチアカリックス[8]アレーン・カリウム
 ム錯体のメタノール(•),ベンゼン(○)のガス吸着等温線⁽¹¹⁾

山田ら⁽¹²⁾は *p-tert-*ブチルチアカリックス[4]アレーンとカ リウム錯体について報告している.図 19 に 2 量体形成 図を示した. *p-tert-*ブチル基が疎水相互作用により隣接 する *p-tert-*チアカリックス[4]アレーンの空孔に張り込み 2 量体を形成していることが分かる.



図 19 2 量体形成図(12)

図 20 ではカリウムによる 2 量体形成を示している. こ れは(O, S, O)…K…(S)による配位結合に起因している. これら相互作用にて生成した超分子構造は非多孔質結 晶であるが揮発性ガスであるメタノール,酢酸エチル,ベ ンゼンを吸着した.一方,カリウムの存在しない*p-tert-ブ* チルチアカリックス[4]アレーンは吸着効果を示さなかっ た(図 21).メタノール再吸着後の PXRD パターン(3)は メタノール脱着後のアポホストの PXRD パターン(2)と大き な差異は認められないが,一方,酢酸エチル(4),ベンゼ ン再吸着(5)の場合は大きく変化している.これはゲスト 種によりゲストの取り込みを容易にするため *p-tert-ブチ* ルチアカリックス[4]アレーン・カリウム錯体のコンフォメーシ ョン変化が起きていると推定できる.



図 20 カリウムによる 2 量体形成(12)



- 図21 a) p-tert-ブチルチアカリックス[4]アレーン・カリウム
 錯体のメタノール脱着後のアポホストの吸着
 等温線(●:メタノール、▲:酢酸エチル、■:ベ ンゼン)、p-tert-ブチルチアカリックス[4]アレー ンの吸着等温線(0:メタノール、Δ:酢酸エチル、
 - b) 単結晶から計算された PXRD パターン(1, calculated), メタノール脱着後のアポホストの PXRD パターン(2, apohost), メタノール再吸 着後のアポホストの PXRD パターン(3, methanol), 酢酸エチル再吸着後のアポホスト の PXRD パターン(4, ethyl acetate), ベンゼ ン再吸着後のアポホストの PXRD パターン(5, benzene)⁽¹²⁾

山田ら⁽¹³⁾はターシャルブチル基を除去したチアカリックス[4]アレーン(1・4H:図22)とアルカリ金属との錯体 構造体及びその機能について報告している.図23に2 量体構造を示した.4個のカリウムが硫黄とフェノール性 水酸基と配位結合しサンドイッチ型の2量体を形成して いることが分かる.さらに2分子のメタノールがカリウム と配位結合している.この2量体は分子間相互作用に より超分子を形成する.図24に配重合体構図を示す. チアカリックス[4]アレーン・カリウム錯体サンドイッチ型2量 体はカリウム-硫黄配位稀有号, π-π積層相互作用(ピンク 波線で表示)により金属結合を介したポリマー構造を生 成している.隣接するチアカリックス[4]アレーン・カリウム 錯体サンドイッチ型2量体は90度回転し転結している.



図 22 *p-tert-*ブチル基を除去したチアカリックス[4]アレ ーン (1・4H)の構造⁽¹³⁾



 図23 (A)チアカリックス[4]アレーン・カリウム錯体サンド イッチ型2量体構造
 (B)チアカリックス[4]アレーン・カリウム錯体サン ドイッチ型2量体の上面透視図(K=紫,S =黄色,O=赤,C=グレイ,H=白)⁽¹³⁾





山田らはチアカリックス[4]アレーンとセシウム(Cs) あるいはルビジウム(Rb)金属錯体はサンドイッチ様二量体構造を報告している.図25にCs錯体構造を示した.



図 25 Cs 錯体のサンドイッチ様構造(13)

図 26 に示したレイヤー構造では面-面間π-π相互作用 (紫の点線で表示)やエッジー面間π-π相互作用(緑の 点線で表示)が見られる.図 27 にはセシウム錯体の超 分子全体構造を示した.二つの異なる方向のレイヤーが 積層し超分子構造を形成しているのが分かる.



図 26 レイヤー構造(13)



図 27 全体構造図(13)

4. 水溶性チアカリックスアレーンの金属錯体

水溶性チアカリックス[4]アレーンの合成は宮野ら⁽¹⁴⁾により報告されている.濃硫酸を用い 100度に加熱することで水不溶性のチアカリックス[4]アレーンが水溶性に変換される.その結晶構造は Zhu ら⁽¹⁵⁾により報告され4個の Na と9分子の水及び1個のエタノールが包接された Na₄[thiacalix[4]arene sulfonate]·9H₂O·CH₃CH₂OHの構造で有機層と無機層からなる二層構造である(図 28).



図 28 水溶性チアカリックスアレーンの二層構造(15)

6 量体については山田ら⁽¹⁶⁾の報告がある. 合成法は4 量体に準じるが得られた結晶は Na が 2 個包接された Na₂(H₂O)₁₀[thiacalix[6]arene sulfonate]·16H₂Oの分子式で ある. 合成法を図 29 に示す.



Na 原子は水分子 5 分子を配位し水和体を形成しチアカ リックスアレーンに包接されている(図 30).6 量体は π-π スタッキングを介した分子間相互作用により超分子を形 成している(図 31).





図 31 π-πスタッキング分子間相互作用⁽¹⁶⁾

さらに Na 金属を介して分子間で結合が確認された. 水和した水分子とスルフォン酸との水素結によるもの である (図 32). 有機層と無機層が交互に配置した 2 量 体構造を取っている (図 33).

チアカリックス[6]アレーンスルフォン酸塩はランタニドと 錯体を形成する⁽¹⁷⁻¹⁸⁾. ランタニドとの反応を図 34 に示 す.



図 34 チアカリックス[6]アレーンスルフォン酸塩とランタ ニイドとの反応⁽¹⁸⁾



図 35 Gd 錯体のX線構造⁽¹⁸⁾

ガドリニウム(Gd) 錯体の単結晶構造を図 35 に示す. Gd は8分子の水と配位し1分子の5 に2個の Gd が取り 込まれたアップーダウン型構造であることが分かる.



図 32 硫酸イオンと水和ナトリウムの相互作用(16)



図 33 水溶性 6 量体超分子の全体構造(16)



図 36 La 錯体構造 La = light blue, S = yellow, O = red, C = gray, H = white, h = 7.214 Å, w = 7.620 Å⁽¹⁸⁾

同様の構造は Eu, Tb, Tm, Yb 及び Lu の場合に確認 されている.一方, La, Ce との錯体は一次元的梯子状 構造を示す.図 36 に La 錯体構造を示す.このように 水溶性スルフォン酸 6 量体の金属親和性は顕著である.

5. 金属を介さない超分子形成

濱田ら⁽¹⁹⁾はチアカリックスアレーンによるヘキサメリック 構造について報告している.図 37,38 ではモノマー(1) がシクロヘキサンによる再結晶後にヘキサメリック(6量体) を形成し中心の空孔にシクロヘキサンを包接している.



図 37 ヘキサメリック構造体の合成(19)





- 図 38 ヘキサメリック構造
 - (a)[001]方向(左)と[100]方向(右); L(inside diameter)=9.08 Å, L (outside diameter)=28.95 Å, h (height of the hexameric complex of 2)= 11.97 Å
 - (b) ヘキサメリック構造での分子間相互作用; π -π相互作用(紫の点線で表示), S-π相互 作用(緑の点線で表示),メチル-H…S 水素 結合(ブラウンの点線で表示)⁽¹⁹⁾

図 38 ではシクロヘキサンが交互に縦,横に配置し包接 されている.図 39 には超分子の構造を示してある.



図 39 超分子の全体構造⁽¹⁹⁾

6. チアカリックスアレーン白金族金属に対する金属捕捉

チアカリックスアレーンの金属親和性については白金 族元素(Platinum Group Metals: PGM)に対する親和性 及び選択性について報告している⁽²⁰⁾. チアカリックスアレ ーンは硫黄原子を有することから孤立電子対及び3d軌 道の空軌道に由来する金属親和性及び電子の受け入れ 能力で新たな結合の可能性については前述した. 図 40 に 9 つの金属を含む自動車用触媒からの浸出液の金属 抽出能を示した. 6 量体が 4 量体よりも抽出能に優れ Pd と Zr に高い選択性を示している. 6 量体チアカリック スアレーンは柔軟性に富む誘導適合型⁽²¹⁾の分子認識す るためと考えられる.



図 40 *p-tert*-ブチルチアアカリックス[4]アレーン及び *p-tert*-ブチルチアカリックス[6]アレーンの金属抽 出能⁽²⁰⁾

その後、数多くの誘導体が合成され高い抽出能及び 選択性が達成された.6 量体の抽出能が顕著であるた め誘導体の合成は主に6量体について検討された.エ ステル誘導体(1)及びカルバモイル誘導体(2)の抽出能⁽²²⁾ について図41に示す.エステル体はPdとZrに選択性 を示したがカルバモイル基を導入した6量体ではPdに 対してのみ選択性を示し,かつ抽出は100%である. Pt(白金)に対する選択性を高めるためアミノ基の導入を 試みた⁽²³⁾.図42及び表3にそれぞれの構造とPtに対 する抽出能を示す.



図 42 チアカリックスアレーン誘導体の構造(23)

OR'

n

表3 各種誘導体による白金抽出能(23)

	Pt(IV) E%							
pH	1	2	3	4	5			
1	64	0	0	4.9	1.2			
2	80	0	0	3.8	1.8			
3	72	0	0	2.0	3.1			
4	40	0	0	1.7	4.0			

Note: [M] = 1.0 mM; [E] = 1.0 mM; time = 24 h; temperature = $20 \pm 1^{\circ}$ C.

アミノ基を導入した1のみに抽出能が認められ pH=2の 場合,最も高い抽出を示している.これはアミノ基が4 級塩化し強酸性下での白金種が PtCl₂²⁻であるためと考 えられる.

次にリン官能基の導入を試みた⁽²⁴⁾. リン酸化エステル 体(1)の合成法と構造を図 43 に示す. リンを導入するこ とで新たにイットリウム(Y)に対して抽出挙動が現れた (図 44). 異なるタイプのリン官能基を導入した誘導体 では異なる抽出挙動を示すものもある.



図 43 リン酸化エステル体(1)の合成と構造(24)



図 44 1 の PGM に対する抽出挙動 抽出条件:抽出剤濃度=0.292 mM, time=0.5 h, pH=3.68⁽²⁴⁾

ラオらは4量体⁽²⁵⁾,6量体⁽²⁶⁾の下縁部にリン酸エステ ル基を導入した誘導体を合成した.図45に合成ルート 及び構造を示す.抽出挙動を図46に示す.Pdにのみ 選択性を示し高い抽出能力を示している.ターシャルブ チル体(2a)及び脱ターシャルブチル体(2b)ではZrに対す る抽出挙動が異なっているが大きな差異は認められない.





図 46 2a 及び 2b の Pd(II)抽出能⁽²⁵⁾

6 量体の合成ルートを図 47 に示す.6 量体はターシャル ブチル体のみの検討を行った.抽出挙動を図 48 に示す. 4 量体のターシャルブチル体で僅かに認められた Zr に 対する抽出が 6 量体ではほぼ 100%の抽出能を示して いる.



図 48 2の PGM 溶液からの選択的 Zr 抽出挙動⁽²⁶⁾

7. まとめ

大環状分子であるチアカリックスアレーンの合成法,金属有機構造体のナノサイズ磁石の創製,分子集合体のビルディングブロック体としての有用性等についてこれまでの報告を基に概説した.金属リガンドを有する非環状分子においても金属の捕捉は可能である.しかし環状構造がための金属への選択性や超分子を創製できるモチーフとして,いかに環状構造が重要であり魅力あふれる構造体とは言え機能性を発揮できる分子デザインをいかに構築するかが最も重要な課題となる.

参考文献

- Ohba, Y., Moriya, K., Sone, T. (1991): Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 64, pp. 576-582.
- (2) Kumagai, H., Hasegawa, M., Miyanari, S., Sugawa, Y., Sato, Y., Hori, T., Ueda, S., Kamiyama, H., Miyano, S. (1997): *Tetrahedron Letters*, Vol. 38 (22), pp. 3971-3972.
- (3) Atwood, J. L., Hamada, F., Robinson, K. D., Orr, W., Vincent, R. (1991): *Nature*, Vol. 349, pp. 683-684.
- (4) Kumar, R., Lee, Y. O., Bhalla, V., Kumar, M., Kim, J. S. (2014): *Chemical Society Review*, Vol. 43 (13), pp. 4824-4870.
- (5) Iki, N., Kabuto, C., Fukushima, T., Kumagai, H., Takeya, H., Miyanari, S., Miyashi, T., Miyano, S. (2000): *Tetrahedron*, Vol. 56, pp. 1437-1443.
- (6) Kondo, Y., Hamada, F. (2007): J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 58, pp. 123-126.
- (7) Kimuro, T., Yamada, M., Hamada, F. (2015): J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 81, pp. 245-249.
- (8) Xiong, K., Wang, X., Jiang, F., Gai, Y., Xu, W., Su, K., Li, X., Yuan, D., Hong, M. (2012): *Chem. Commun.*, Vol. 48, pp. 7456-7458.
- (9) Yan, S., Niall, O'T., Andreas, H., Erwann, J., Amaud, B., Cédric,
 D. (2015): *Dalton Trans.*, Vol. 44, pp. 7991-8000.
- (10) Endo, K., Kondo, Y., Aoyama, Y., Hamada, F. (2003): *Tetrahedron Letters*, Vol. 44 (7), pp. 1355-1358.
- (11) Kondo, Y., Endo, K., Hamada, F. (2005): *Chem. Commun.*, Vol. 6, pp. 711-712.
- (12) Yamada, M., Kondo, Y., Iki, N., Kabuto, C., Hamada, F. (2008): *Tetrahedron Letters*, Vol. 49, pp. 3906-3911.
- (13) Yamada, M., Hamada, F. (2011): *CrystEngComm.*, Vol. 13, pp. 2494-2499.
- (14) Iki, N., Fujimoto, T., Miyano, S. (1998): Chem. Lett., Vol. 27, pp. 625-626.
- (15) Yuan, D., Zhu, W. X., Ma, S., Yan, X. (2002): J. Molecular Structure, Vol. 616, pp. 241-246.
- (16) Yamada, M., Kondo, Y., Akimoto, K., Kabuto, C., Hamada, F.(2007): *New. J. Chemistry*, Vol. 31, pp. 1874-1877.
- (17) Yamada, M., Kondo, Y., Hamada, F. (2008): *Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour.*, Vol.15, pp. 50-56.
- (18) Yamada, M., Hamada, F. (2013): *CrystEngComm.*, Vol. 15, pp. 5703-5712.
- (19) Hamada, F., Yamada, M., Kondo, Y., Itoh, S., Akiba, U. (2011): *CrystEngComm.*, Vol. 13, pp. 6920-6922.
- (20) Yamada, M., Shibayama, A., Kondo, Y., Hamada, F. (2007): *Int. J. Soc. Eng. Resour.*, Vol. 15 (1), pp. 13-15.
- (21) Ueno, A., Moriwaki, F., Osa, T., Hamada, F., Murai, K. (1988):*J. Am. Chem. Soc.*, Vol. 110 (13), pp. 4323-4328.

- (22) Kondo, Y., Ulzii, M., Yamada, M., Hamada, F. (2014): *Int. J. Soc. Eng. Resour.*, Vol. 20 (1), pp. 103-108.
- (23) Yamada, M., Gandhi, M. R., Kondo, Y., Hamada, F. (2014): Supramolecular Chemistry, Vol. 26 (7-8), pp. 620-630.
- (24) Ulzii, M., Rao, K. U. M., Yamada, M., Hamada, F. (2014): *Heterocycles*, Vol. 89 (11), pp. 2554-2561.
- (25) Rao, K. U. M., Kimuro, T., Yamada, M., Kondo, Y., Hamada, F. (2015): *Heterocycles*, Vol. 91 (5), pp. 989-1000.
- (26) Rao, K. U. M., Kimuro, T., Yamada, M., Kondo, Y., Hamada, F. (2016): *Heterocycles*, Vol. 92 (1), pp. 55-63.

研究報告

マイクロテクスチャリング表面における霜成長過程の その場 SEM 観察と表面設計指針

野老山貴行**

The Observation of Frost Growth on the Micro-Texturing in SEM and Surface Design

Takayuki Tokoroyama**

Abstract

In general, frost generation on cooled surfaces have a harmful influence on prevention of heat exchange as well as falling frosts can cause contamination of some medical or daily products. The countermeasure of frost growth on the surfaces achieve by heating those surface by electronic heaters even if it is refrigerator. To enhance eco-friendly electronic devices which have heat exchanger, the surface design to prevent or detach frost from itself is highly required. In the current study, micro-texturing and wettability of the surface were hypothesized to have significant influence on growth process of frost. Several surfaces were prepared such as a lotus leaf which is famous material for natural texturing, and line and space type texturing which was manufactured on the silicon wafers. In the environmental scanning electron microscope equipped peltier device behind of sample can generate frost on the specimen surface, hence, in-situ SEM observation of micro frost was conducted. In the case of hydrophilic surface, frost quickly grew on everywhere with low contact angle to the surface, and then the observation area was covered by frost. On the other hand, if we conducted same procedure to obtain frost on hydrophobic surface, the contact angle toward the surface was higher than hydrophilic one and growth speed of frost was lower than hydrophilic surface. From the observation, the frost on hydrophobic surface grew without enhancing their contact area between frost and the lotus surface. In the case of frost grew on hydrophobic surface, the frost did not grow with widen the contact area between lotus leaf. To determine the accommodate micro-texture design, different width and depth of texturing was applied to observe, then the appropriate gap was determined between 2 to 8 µm. The gap could minimize a contact area between frost and cooled surface which could decrease adhesion force.

1. はじめに

冷凍倉庫や食品工場など低温環境の必要な施設では, 壁や天井への結露防止が不可欠である.この結露部分は 雑菌やカビが発生する温床となることや,天井からの滴 下による食品や医薬品などの汚染は不良品発生の原因と なりうる.また,冷凍倉庫では,床に溜まった結露水が氷 床となると,転倒事故の原因になるなど作業時の安全性 が低下するばかりでなく,低温焼けと呼ばれる不良品の 発生を引き起こすため,結露及び着霜の防止は重要な課 題である.

これらの問題を解決するため冷凍庫の表面を改良し、

2016年7月22日受理

霜ができにくい表面や結露しない表面を設計することが 求められている.冷凍機は食料品・医薬品の長期保存や, 長距離輸送のために必要不可欠な技術であり,一般家庭 から業務用にいたるまで様々な容量と冷凍能力で使用さ れている.いずれの冷凍機も冷気の吹き出しと相対湿度 との関係で霜が形成され,これが冷凍庫内の壁面に付着 することにより,冷凍庫内の容量減少と冷凍能力の低下 が起こるため,除霜を行う必要がある.しかし,この除霜 の際に,冷凍保存されている物品を一時的に所望の冷却 温度から高温にさらす弊害があることや,別途冷凍設備 を準備する必要があり,その設備の維持費用や管理場所 などのコスト増加を抑制することが求められるため,着 霜しない表面が求められている.

冷凍庫に限らず,鉄道架線では架線に着霜することで パンタグラフと架線が離線した際にアーク放電が発生し,

^{**}秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専 攻機械工学コース, Mechanical Engineering Course, Department of Systems Design Engineering, Graduate School of Engineering Science, Akita University

パンタグラフの損傷や架線の溶断等の事故が発生することが知られている^{(1),(2)}.また、単一のエンジンでマッハ数 6までの飛行が可能な空気吸い込み式エンジンATREXは、 再使用型宇宙輸送システムとして期待されており、空気 予冷却システム (プリクーラ)を用いている.性能向上の ためこのプリクーラを小型軽量化することが求められて おり、冷却チューブ配列を密にする必要があるが、チュー ブ表面に着霜が発生し、所望の能力を発揮できない問題 がある^{(3),(4)}.以上のように様々な分野において着霜現象は 冷却能力の低下や機器の破損、所望能力の発揮を妨げる 要因であることから、着霜しにくい表面の開発は今後の 必須課題と考えられている.

このような表面への着霜防止にははっ水性粒子や官能 基物質を混合したポリマー塗膜を用いて付着を抑制する 技術や(5),超音波振動を用いた微小霜の壁面からのはく離 法などが考案されている⁽⁰⁾. しかし, 一般的に用いられて いる冷凍庫でも除霜のためにヒータによる加熱が行われ, 余分な電力消費を行っている. 冷凍庫内部への湿度を含 む気体の流入は避けられないため、一般家庭用冷蔵庫に おいて着霜そのものを防止することは困難である.熱交 換器周辺に到達した水分子は、熱交換器表面近傍で冷却 されて固化し、霜へと成長する.このような霜成長過程の 観察研究は,湿度を含んだ気体を流入させる風洞及び,風 洞内に冷却する基板とその表面を観察するための光学顕 微鏡により構成され、観察できる微小な霜は mm サイズ である. 霜の成長は mm サイズに成長するよりも早いµm サイズにおいて起こっていることが著者らにより確認さ れておりの,はっ水性を付与したマイクロテクスチャリン グを有する基板表面へのµm サイズの微小な氷を成長・観 察可能な環境制御型電子顕微鏡を用い、着霜の素過程の 観察から、霜の成長方向の制御可能性が著者らにより明 らかにされている^{(8),(9)}.親水性の表面では, µm サイズの 初期霜の成長方向が表面を覆うように成長し、やがて表 面を覆うことが観察されている.一方,はっ水性表面の場 合, 試料表面に対して垂直方向に霜成長することが確認 されており, はっ水性及び表面のテクスチャリングの組 み合わせが,霜の成長方向を制御し,かつ表面との接触面 積減少に影響を及ぼすものと考えられる.本研究では,テ クスチャリング内部への霜成長を抑制可能な溝幅、霜が 表面に対して垂直方向に成長するためのテクスチャリン グ間隔について明らかにするため、電子線描画(Electron Beam, EB) 法, 超音波衝擊 (Ultra-Vibration Digging, UVD) 法及びダイサーによる切削 (Dicing, D) 法の異なる3種類 の加工法を用いてシリコン基板上にµm サイズのテクス チャリングを作製した.また,表面にはっ水性処理を施し, 微小な霜が成長する様相を環境制御型走査型電子顕微鏡

(ESEM, Environmental Scanning Electron Microscope)を用い て観察した. 溝深さの影響を明らかにするために, EB 法 を用いたが, 1 µm 以上の深さを作製することが困難であ ったため, 2 枚のシリコン基板を隣り合うように貼り合わ せ, 結果として得られた溝幅にて試験を行うことを繰り 返し行った.

2. 実験方法

2.1 試験片及び微小霜成長観察方法

異なる 3 種類の加工方法を用いてシリコン基板表 面に溝幅,ピッチ及び深さの異なる試験片を作製し た. Table1にEB法, UVD法, 及びD法により加工 したシリコン基板表面上の凸平面部の幅(Line width), 溝幅 (Space width) 及び溝深さ (Space depth) をそれ ぞれ示す.また、2枚のシリコン基板を隣り合うよう に貼り合わせて作製した I 試験片も同様に Table 1 に 示し, 表中で示す幅, 溝幅及び溝深さの模式図を Fig. 1に示す.電子ビーム照射により作製した EB 試験片 には,フィールドエミッション型電子顕微鏡による 電子線照射を予めシリコン基板上にスピンコートし てプリベークした樹脂にラインアンドスペースとな るようにビームを走査する方法を用いた. 電子線照 射により露光された樹脂部をリンス液にて除去後, 現像後に残された樹脂 (マスク) 部ごとイオンミリン グ装置を用いて掘り、結果として得られた深さが 0.3 µm であった.次に超音波衝撃法で作製した UVD 試 験片には、先端幅が約5umの矩形型超硬工具を保持 したロボットアームに超音波振動を与え、この先端 部分がシリコン基板に接触するように自動ステージ を往復運動させて作製する手法を用いた. 往復は必 ず接触時の方向が1方向のみになるように、復路で は試験片表面から工具が離れるようにステージを動 作させている.ステージの直線運動を 50 µm, 往復運 動を5回行うごとに深さ方向のステージを0.5 µm ず つ深さ方向へ送り,設計深さが 10 µm となるまで繰 り返し行って作製した.その結果深さは約7µmであ った. ダイサーにより作製した D 試験片には, 高速 回転するダイシングブレードを100 µmの深さとなる ように固定して切り込む手法を用いた. ダイシング ブレードは幅約 20 µm を用い,一つの溝を切り込ん だのち、溝と直角方向に約40 µm 送り、再度切り込 みを繰り返し行って作製した.結果として得られた 深さは約 110 μm であった. 試験片は約 5 mm 角に切 り出され, ESEM 内の冷却ステージ上に配置された試 験片ホルダ上にカーボン両面テープにより固定され る. 試験片及び観察時の SEM 内の配置を Fig. 2 に示

Name Scale (µm)	Line width	Space width	Space depth
EB(Electron Beam)	1	1	0.3
UVD(Ultra-Vibration Digging)	9	9	7
D (Dicing) ₁₄	14	44	110
D (Dicing) ₂₄	24	44	110
I(Interstice)		5	600
I(Interstice)2		2.5	600

Table 1The several texturing scales of line width, spacewidth, and space depth prepared by EB, UVD and D method.



Fig. 1 The schematic image of line width, space width and space depth of micro-texturing on silicon wafer.

す. 試験片を固定した銅合金製ホルダは約-20℃まで 冷却したペルチェ素子により冷却される. ESEM は装 置背面からチャンバ内に水蒸気を導入している. 高 電圧を印加したフィラメントから射出された一次電 子が試験片表面で反射し二次電子となる. この二次 電子がチャンバ内に導入された水分子に衝突するこ とで電子雪崩による電子増幅が起こり,検出器にお いて結像する仕組みである. 冷却された試験片表面 の観察時の真空圧力を,通常観察時の約 200 Pa から 800 Pa まで徐々に上昇させると,試験片表面にて飽



Fig. 2 The schematic image of ESEM chamber inside. Specimen was set on the Cu alloy holder which has 15 degree angle from vertical axis. The holder was cooled by peltier element which surface reached to -20 $^{\circ}$ C was cooled by circulation water.

和蒸気圧に到達した水蒸気が凝集し,試験片表面上 に結露が発生する.この結露が成長する速度よりも 速く氷に変化するように圧力上昇速度を任意に調節 し,観察を行った.

3. 実験結果

3.1 表面粗さ及び親水性・はっ水性表面着霜観察 結果

親水性及びはっ水性が霜成長方法に及ぼす影響を 明らかにするため、シリコン基板の鏡面側(Ra:1nm) 及び裏面側(Ra:1µm)に親水性及びはっ水性を施し た場合について観察を行った.鏡面に親水性処理を 施した結果を Fig. 3(a)~(d)に示す.表面に霜が発生 し始め((a)~(b))、その後表面は氷の層により覆われ



Fig. 3 The frosting process SEM observation of hydrophilic treatment silicon wafer (smooth surface with Ra: 1 nm) (a) at the very beginning of frost generation, (b) frosting started, (c) the frost covered surface, and (d) frost layer covered the whole surface.



Fig. 4 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment silicon wafer (smooth surface with Ra: 1 nm) (a) at the very beginning of frost generation, (b) frosting started, (c) the frost covered surface, and (d) frost layer covered the whole surface.

てしまう((c)~(d)). このように表面を層状に覆う氷 は溶けにくく,また,霜と表面との接触面積も大きく なることから,付着力も増大することが推測される. 次に示す Fig. 4(a)~(d)では同様の鏡面にはっ水性を 施した場合の結果であるが,はっ水性であっても,表 面を覆う霜の成長はほとんど親水性と同様であった. 一方,表面粗さの大きいシリコン基板の裏面を用い, 親水性処理を施した場合を Fig. 5(a)~(d)に示す. 鏡 面の場合に比べ霜は真球形状ではなくいびつで,独 立した粒状で成長していくことが明らかとなった. また,Fig. 6(a)~(d)に示すはっ水性処理を施した場合, 各霜はそれぞれ独立して成長していたが(Fig. 6(a)~ (c)),最終的には前面を覆っていた.



Fig. 5 The frosting process SEM observation of hydrophilic treatment silicon wafer (rough surface with Ra: $1 \mu m$) (a) at the very beginning of frost generation, (b) frosting growing, (c) the frost conflicted each other, and (d) each frost combined together.



Fig. 6 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment silicon wafer (rough surface with Ra: $1 \mu m$) (a) at the very beginning of frost generation, (b) frosting growing, (c) the frost enlarged respectively, and (d) each frost combined together.

3.2 蓮の葉試験片着霜観察結果

親水剤を塗布した蓮の葉表面への微小霜成長の観 察結果を Fig. 7(a)~(d)に示す. 蓮の葉表面には幅が 約10 µm, 高さが約5~10 µmの突起があり, 真空 圧力が飽和蒸気圧以下の(Fig. 7(a))の条件では霜の成 長前の状態が観察されている. 飽和蒸気圧に到達す るように真空圧力を 200 Pa から徐々に増加させ、微 小な霜の成長が観察されはじめた(Fig.7(b)). 図中の 矢印1は霜成長のはじまり部分に注目した場所を示 している. この矢印部分には突起高さ約 6.7 μm の突 起が4つ集中している.この部分に霜が現れると,4 つの突起ごとすべて覆って,一つの氷の塊となって いることが観察された.親水性表面の場合,突起間に 水分が凝集し、微小な液滴から氷へと変化している ように観察結果から考えられる. その後霜の体積が 増加するにつれて(Fig. 7(c)),ほぼ全ての突起間が霜 により覆われることが観察された. 最終的に霜同士 は水平面上互いに接触し,成長した霜同士のすき間 を埋めるように一枚の氷の板のように成長する過程 が確認された(Fig. 7(d)).

一方,はっ水性表面の場合を Fig. 8(a)~(d)に示す. 霜成長前(Fig. 8(a))の表面は親水性表面の場合と同様 に無数の突起がある. 図中矢印 2 は微小な霜の成長 がはじまり部分に注目した場所を示している. 矢印 で示された突起は親水性表面の場合と同様に周囲を いくつかの突起に囲まれているが,霜の成長がはじ まると(Fig. 8(b)),一つの突起だけが霜に覆われ,周 りの突起まで霜に覆われていないように観察結果か ら考えられる. その後,突起の体積が増加すると



Fig. 7 The frosting process SEM observation of hydrophilic treatment lotus leaf (a) without any frost on the surface at the very beginning, (b) frosting started between the asperities, (c) the frost covered asperities and (d) flat frost was built on the asperities. The arrow shows the same position.



Fig. 8 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment lotus leaf (a) without any frost on the surface at the very beginning, (b) frosting started on the asperities, (c) the frost did not stack between asperities and (d) dot frost was built on the asperities. The arrow shows the same position.

(Fig. 8(c)), 図中矢印3で示した隣り合う霜と接触し, その界面には境界線が観察されている. 矢印2及び3 で示される霜は互いに体積が増加しても一つの塊に はなかなか成長しない様子が観察されている(Fig. 8(d)). 最終的に表面上にはまばらに球形状に成長し た霜が観察された.

突起の有無が微小霜成長に及ぼす影響を明らかに するため、親水剤及びはっ水剤を塗布した表面を蓮 の葉と同様に準備し、同様の手順にて実験を行った 結果,突起の無い表面の場合,親水性及びはっ水性の いずれの場合もほぼ同様に霜が成長する様子が確認 された.

ESEM内において霜成長が起こるためには,チャン バ内の水蒸気が試験片表面で冷却され,表面上に留 まる必要がある.親水性及びはっ水性のいずれの表 面の場合でも,微小霜成長の核となる初期の氷が付 着した部分にチャンバ内の水蒸気が吸着して成長し ていると考えられる. 蓮の葉表面のように微小な突 起があり,かつ親水性の場合,水蒸気が吸着して微小 な数µmの氷として表面上に留まることが可能であ ったものと考えられる.一方,はっ水性の表面の場合, はじめに核成長した氷部分に選択的に水蒸気が吸着 しているものと考えられる.

3.3 EB 試験片着霜観察結果

微小霜成長の観察結果を Fig. 9(a)~(b)に示す. 霜 成長前の表面 (Fig. 9(a)) には電子線描画により作製 された1µm凸幅及び1µm溝幅が観察されているが, 溝をまたいで霜が成長しており, テクスチャリング の影響が無いことが明らかである.

3.4 UVD 試験片着霜観察結果

矢印1で示した2本の溝間の平坦部に注目すると, Fig. 10(a)~(d)に示すように,霜の成長が観察された. 霜成長前の表面(Fig. 10(a))には数μmの大きさの初 期の霜が生成され始めていることが観察されている. その後, Fig. 10(b)では,2本の溝間に形成された初期 の霜が徐々に大きく成長し,溝内部へと徐々に入り 込む様子が確認されている.その後 Fig. 10(c)及び Fig. 10(d)に示すように,霜が成長して大きくなることと 同時に,溝の内部へ霜が成長していき,表面が覆われ ることが明らかとなった.しかし,霜は比較的表面か ら垂直方向に成長していることから,8μm 程度の深 さ,または8μm 程度の凸部幅をテクスチャリングと して用いることにより,霜と表面との接触面積を減 少できる可能性は示されている.



Fig. 9 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment EB pattern (a) without any frost on the surface at the very beginning and (b) frosting started.



Fig. 10 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment UVD method (a) without any frost on the surface at the very beginning, (b) frosting started on between lines, (c) the frost enlarged over spaces and (d) frost covered over spaces.

3.5 D 試験片着霜観察結果

Fig. 11(a)~(b)に, ダイサーにより加工した 14 μm の凸部及び 44 μm の溝幅を有する試験片の霜成長の 様子を示す.本試験片では冷却が不十分であったた めか,霜としての成長よりも液滴としての成長が主 であったが,Fig.11(a)に示すように,凸部の平面部分 (矢印 2)でも,溝の内部の壁面部分でも(矢印 3), 液滴の成長が観察されている.Fig.11(b)では液滴同 士が接触して(矢印 4)しまう部分が観察されるなど, 溝内部に氷が形成される状況が観察されている.こ のような 44 μm の溝幅では,霜の成長にとってテク スチャリングの影響はほぼないことが明らかである.

3.5 【試験片着霜観察結果

シリコン基板を 2 枚隣り合うように貼り合わせた 試験片を用い,溝深さを見かけ無限大とした場合の 溝幅約 5 µm における霜成長の観察結果を Fig. 12(a) ~(c)に,また,Fig. 12(c)の溝部を拡大した写真を(d) に示す.溝の外側に微小な霜が発生し(Fig. 12(a)), その霜が徐々に大きくなると図中矢印 1 に示す霜の 先端部分が,Fig. 12(c)に示すように溝をまたいで成 長する様子が確認された. 同様の試験を溝幅 2.5 µm



Fig. 11 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment D method (a) some frost on the surface at the beginning and (b) grown frost.



Fig. 12 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment I method of 5 μ m space (a) some frost on the surface at the beginning, (b) grown frost, (c) the tip of frost as shown by arrow 1 grew across the space and (d) the enlargement of (c).



Fig. 13 The frosting process SEM observation of hydrophobic treatment I method of 2.5 μ m space (a) some frost on the surface at the beginning, (b) grown frost, (c) the tip of frost grew across the space and (d).

において実施した場合も(Fig. 13),霜は溝を乗り越 えて成長することが観察された.

4.考察

霜と表面との接触面積を減少させることは付着力 減少のために必要と考えられるため,溝をまたいで 霜が成長する機構となることが望ましい.そのため には,霜と表面との界面において,表面と接触してい る霜の輪郭部が表面に沿って広がることをいかに抑 制するかが重要となる.これまでに得られた霜の成 長と溝内部への侵入の有無をまとめて Fig. 14 に示す. 図中に示す○は蓮の葉表面(蓮の葉表面に存在する 突起の直径が約 8 μm,突起高さが約 10 μm)の結果 である.この蓮の葉の場合,突起内部への霜の成長は 見られず,突起間をまたいで霜が形成され,その後蓮



Fig. 14 The optimum line and space width of microtexturing to prevent frost growing into space area.

の葉表面に対して垂直方向に霜が成長していた.本 研究で用いた各溝試験片の中で I2.5 及び I5 の溝幅の みを変更した試験片の場合, 溝内部への霜の侵入は 確認されないため、図中の 2.5 から 8 µm までの範囲 が溝形成のための理想的範囲と考えられる.次に△ で示した UVD 試験片では, 霜の成長に伴って溝内に 霜が侵入していく様子が観察されているが、霜の成 長方向が表面に対して垂直であることもあり、ちょ うど溝内への成長が起こる条件になっているものと 予想される.一方,ライン部である凸な平坦部分のみ をパラメータとする試験片の作製が困難であったた め、D14試験片の結果からライン部が14 um 以上では 溝内部への侵入が起こるため、最適解ではないが、14 µm 以下のライン部幅とすべきことが明らかとなっ た. 図中に示す×の条件はいずれも溝内部への霜の 進入が観察されており、霜と表面との接触面積減少 のための表面設計として不適当であることを示して いる.以上の内容から,霜成長の溝内部への侵入を防 止し,表面から垂直方向に成長させるための溝設計 指針として Fig. 14 中の点線で示す.

5. おわりに

本研究では,熱交換器等の表面に付着する霜を除 去容易にするため,表面形状と濡れ性に着目し,霜と 表面との接触面積を減少させるための設計指針を得 るため,表面粗さ,親水性及びはっ水性処理及びマイ クロテクスチャリングの霜成長過程に及ぼす影響に ついて明らかにした. その結果, 親水性及びはっ水性 のいずれにおいても,表面粗さが大きい場合に霜が 独立して発生することが明らかとなった.また,テク スチャリング内部への霜成長を抑制可能な溝幅,霜 が表面に対して垂直方向に成長するためのテクスチ ャリング間隔は溝幅 2.5 から 5 μm であり, 蓮の葉表 面の場合は約8μmの突起間隔であることから, 溝幅 の最適値は数~8 µm であることが明らかにされた. また, ライン部(凸部で平坦な部分)の理想的範囲は まだ明確ではないが、14 um 以下であることが望まし いことが明らかとなった.

参考文献

- Makkonen, L., (1998): Modeling power line icing in freezing precipitation, *Atmospheric Research*, Vol. 46, pp. 131-142.
- (2) Kamata, Y., Shishido, M., Endo, T., and Iikura, S., (2008): Resolution of Frost- Phenomena Adherent to the Overhead Lines and a Study on Prediction Method of Overhead Line Frosting, *RTRI REPORT*, Vol. 22, No. 1, pp. 5-10 (in Japanese).

- (3) Sato, T., Tanatsugu, N., Harada, K., and Kobayashi, H., (2003): Development Study of the Pre-Cooling System of ATREX Engine (2nd Report: Study of the Frost Formation on the Precooler), *ISAR Reserch Note*, Vol. 46, pp. 95-120 (in Japanese).
- (4) Fukiba, K., Sato, T., Kobayashi, H., and Ohkubo, H., (2008): Frost Formation Problem in the Development of a Hypersonic Turbojet Engine, *Transaction of the Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers*, Vol. 25, No. 2, pp. 97-106.
- (5) Ohisi, F., Murase, H., Kogure, H., Murata, H., and Kasuya, S., (1991): Durabilities of New Ice and Snow Repellent Coating, Materials Life, Vol. 3, No. 1, pp. 48-56 (in Japanese).
- (6) Li, D., and Chen, Z., (2014): Experimental study on instantaneously shedding frozen water droplets from cold vertical surface by ultrasonic vibration, *Experimental Thermal and Fluid Science*, Vol. 53, pp. 17-25.
- (7) Tokoroyama, T., and Ito S., (2015): The Effect of Surface Texturing and Wettability on Frost, *Proc. JSME Tohoku Branch*, pp. 219-220.
- (8) Tokoroyama, T., and Tanaka, S., (2016): Controlling Frost Growth Direction by Micro-Texturing and Hydrophobicity and Its Observation, *Proc. JSME IIP Div.*, p. H-3-3.
- (9) Tokoroyama, T., and Tanaka, S., (2016): The Effect of Micro Texturing and Hydrophobicity on Frost Growth, *Proc. JSME Tohoku Branch*, pp. 115-116.

研究報告 鉱山跡地坑内における熱環境の計測および理論的検討について

川辺金光**,千田恵吾***

Measurements and Theoretical Considerations of Thermal Environments in a Closed Underground Mine

Kanemitsu Kawabe** and Keigo Chida***

Abstract

This study presents the analytical findings of our long-term measurements for the environmental thermal properties of the Hyakumeishi level in a closed Arakawa mine. The results are summarized below.

Records monitoring the airflow's temperature and absolute humidity revealed a periodic nature of the variations. Such seasonal changes had an approximate cycle length of six months and can be modeled by a harmonic vibration equation. The dew condensation observed at the rock surface can be explained by the calculation results based on the measured values. The constraints of equation (6) are practically negligible at a Hyakumeishi level, which was apparent from the induction of the proposed theoretical formula. The seasonal thermal variations of the environment and the dew generation mechanism can be attributed to heat balance in the entire mining area. Finally, the primary results of this study are considered to be fundamental data to the case of variously utilized underground spaces.

1. はじめに

最近,地下鉱山坑道,地下採石場,地下トンネル などの跡地を観光坑道, 貯蔵施設, 多目的施設など として活用することが期待されている(1)~(3). こうし た地下空間の活用にあたっては,空間内の気流の温 度および湿度などの熱環境特性の把握が重要となる. 一般的に、地下空間内の熱環境特性は、入気から排 気へ至るまでの気流と空間周囲の岩盤間の熱交換に よって決定され,熱交換の量は入気する坑外空気の 季節変動と、空間内の岩盤壁面の湿潤状態などによ り影響を受ける⁽⁴⁾.また,空間内には季節によって 結露が発生し,設備類や支保材の腐食を促進させる ことが指摘されている(5). したがって、地下空間の 活用にあたっては、熱環境に関する長期の計測と、 その計測結果に対する定量的な評価および入気から 排気へ至るまでの気流と岩盤間の熱交換のメカニズ ムについて検討する必要がある.現在,これらに関

2016年7月20日受理

**秋田大学大学院国際資源学研究科資源地球科学コース, Dept.of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Graduate School of International Resource Sciences, Akita University.

***秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館, Mineral Industry Museum, Graduate School of International Resource Science, Akita University. する研究の多くは,理論的研究⁽⁶⁾が中心で,長期間 に渡る計測結果に基づく研究事例が少ない状況にあ る.こうした状況のひとつの要因として,長期に渡 る実験場としての地下空間の確保の困難さが上げら れる.

本研究では、1940年に閉山し、その後 1993年から 2007年まで観光坑道として一般公開された秋田 県大仙市の旧荒川鉱山百目石坑道の跡地を実験場と して、長期に渡る熱環境の計測を実施し、その計測 結果に対する理論的な評価および坑内気流と岩盤間 の熱収支との関連性について検討した.また、これ まで検証が十分とは言い難い、坑内壁面の湿潤状態 の定量的な評価法の実用性について検討した.

2. 計測坑道の概要

2.1 坑内構造

計測対象の百目石坑道を含む荒川鉱区の断面図と 百目石坑道の平面図をそれぞれFig.1,Fig.2に示す. 百目石坑道は,硬質頁岩層と凝灰岩質砂岩の互層岩 盤中に開削され,標高130mの水平坑道からなる立 坑底を通る周回構造となっている.同坑道には坑口 が約10mの間隔で二箇所あり,各坑口より坑内側へ 約10mの地点にガラリ構造の金属製の開閉式ドア が二枚設置され,通常は封鎖された状態にある.本 研究では,Fig.2 に示すように,各坑口から立坑間を それぞれ坑道 A,坑道 B とし,開閉ドアの設置地点 を基点 L=0m と定めた.坑道の形状は坑道 A, B と も四角形状であり,その断面積は坑道 A側が約 $6.3m^2$, 坑道 B 側が約 $5.8m^2$ となっている.なお,坑道 A 側 $L=235m\sim340m$ の区間の側壁側はシュリンケージ採 掘跡となっており,また,L=330m地点は隣接の金 山澤鉱区へ至る連絡坑道と交差している.

2.2 通気系統

筆者らは、百目石坑内の自然通気方式による通気 系統および風量特性などの詳細ついて既に報告して いる⁽⁷⁾.ここでは、本研究に必要となる通気系統の 概要と風量の近似式について述べる. Fig.1, Fig.2 の赤線で示すように、5月~10月(以下、夏期と呼 ぶ) の坑内通気は百目石坑道より約 85m 上部の煙坑 道坑口より入気し, 採掘跡空間や上部坑道を通り立 坑および隣接の金山澤鉱区との連絡坑道を経て百目 石坑道の坑口から排気される.一方,同図の青線で 示すように、11月~4月(以下、冬期と呼ぶ)の坑 内通気は、夏期と反対の経路を辿り、百目石坑口か ら入気し煙坑道坑口から排気される. なお, 夏期と 冬期が移り変わる前後の約 10 日間は,気流の停滞と 流れ方向が逆転を繰り返す移行期間となっている. また、文献(7)において開閉式ドアが封鎖状態での百 目石坑道の気流速度 v(m/s)は 1.0m/s 以下であり、風



Fig.1 Vertical cross section of Hyakumeishi mining area.



Fig.2 Plan view of Hyakumeishi airway and measurement points.

量 *V*(m³/s)は 2013 年 1 月 1 日からの経過日数 *t*(day) を変数として,次式により近似できることを明らか にしている.

$$V = v \cdot A_s = \sqrt{-2.08 + 20.69 \sin\left\{\frac{2\pi}{365}(t - 118)\right\}}$$
(1)

ここで, A_sは坑道の断面積.

3. 計測内容

計測は坑外と坑内の気流の温度と相対湿度および 坑内の岩盤壁面温度を対象に行った.また,坑内環 境を目視により観察した. 坑外計測では, 降雪の影 響を考慮し百目石坑道坑口から約 2km 離れた荒川 鉱山資料館大盛館の敷地内にて, 温湿度ロガー(ア ズワン製 DT-171) を使用し自動測定した. 坑内計測 では、Fig.2 に示すように、坑道 A 側 L=60m、140m、 220m, 280m, 390m 地点, 坑道 B 側 L=60m, 140m, 210m, 290m, 380m 地点を計測点とし, 坑道断面の 中央部に設置した温湿度データロガー (FUSO 製 8829)を用いて自動測定した. 岩盤壁面温度の計測 は、坑道 A 側 L=60m, 140m 地点で行い、計測地点 の天盤,下盤,左右側壁部のほぼ中央部に表面温度 センサー(東亜電器製 MF-O-K)を1枚貼り付け, 入坑時にデジタル温度計(佐藤製 MT309)により測 定した.

4. 計測結果

4.1 坑内状況の観察結果

Fig.2 に示すように, 坑道 A 側 *L*=220~230m, 坑 道 B 側 *L*=160m~250m では坑内水により年間に渡り 坑道壁面全体が濡れた状態にある.また, 坑道 A,B の *L*=0~10m 区間の一部箇所では年間に渡り天盤か らの滴水があり,1 月下旬~2 月の期間中には滴水下 の床盤に氷柱が発生した.地下水や滴水のある箇所

> を除くと、坑内は夏期に比べ冬期の方が乾燥した状態となっている.また、夏期には 坑内全体の岩盤壁面、支保材に激しい結露 現象が起こり坑内環境の悪化が見られた.

4.2 坑内気流の温度と湿度の計測結果 4.2.1 h-x 線図上での気流の状態変化

湿り空気線図(以下, *h-x* 線図と呼ぶ) では坑内気流の温湿度,露点温度,エンタ ルピーなどの状態変化とそれらの相互関係 が図示できる.なお,坑内気流の連続的な 水分量変化を知る上では,絶対湿度による 評価が有効となる.絶対湿度 *x*(kg/kg(DA))



Fig.3 Variation of airflow's temperature and humidity on a psychrometric chart.

は計測した気流の相対湿度 $\varphi(\%)$ と温度 $\Theta(^{\infty})$ により 次式で表され、h-x 線図の縦軸に対応する.

$$x = \frac{G_w}{G_a} = 0.622 \frac{\varphi p_v(\Theta)}{P - \varphi P_v(\Theta)}$$
(2)

ここで、G_a、G_wはそれぞれ乾き空気と水蒸気の質量 (kg), P_v(O)は O における飽和水蒸気圧(Pa), P は大 気圧(Pa)を表す. Fig.3 には, 坑道 A 側 L=60m, 280m と坑道 B 側 L=60m, 380m の地点を例に, 2013 年 11 月~2014年10月の期間中に計測した各測点におけ る10日間毎の平均の Øとx を h-x 線図上に表示した 結果について示す.図より,坑内気流は冬期におい て φ=70%以上の不飽和状態で変化し (図中, 青線), 夏期において飽和状態を保ち飽和線(φ=100%)上を 変化している(図中,赤線).その状態変化は,2月 ~8 月までの期間が水分量の増加を伴う温度上昇の 経路,他の期間がその反対の経路を示している(図中, 緑矢印). また,各地点における両経路の勾配 Δx/ΔΘ はほぼ同じとなり、その値は坑口に近い地点ほど小 さい. h-x 線図では、こうした坑内気流の状態変化 を熱量変化と関連付けて説明することができる⁽⁸⁾. すなわち, 坑内気流の保有する熱量は, 2月~8月が 坑内で減少する期間, それ以降の季節が増加する期 間となることを意味している. さらに、両期間での 経路勾配の一致は、計測地点における坑内気流の年 間熱量収支がほぼ一定となることを示している.

4.2.2 坑内気流の温度および湿度の季節変動

坑内気流の温度 Θと絶対湿度 x のそれぞれの季節 変動特性を明確にするため, Fig.4 には, 2013 年 6 月~2015 年 3 月までに大盛館の敷地内で計測した 5 日平均の Θと x を示す.また, Fig.5 には, 2013 年 11 月~2015 年 3 月の期間中に計測した坑道 A, B の 各測点における 10 日間毎の坑内気流の Θと x につ いて示す. Fig.5 の坑道 A 側 L=60m, 280m と坑道 B 側 L=60m, 380m の各値は Fig.3 の表示値に一致し, 同一のマーカーで示している.また,同図には Fig.2 に対応する気流方向を同色の矢印で示す.なお, Fig.5 において,計測値の一部が欠落している期間は, 計測装置の電源電圧の降下により測定が不能となっ た期間である. Fig.5 に示すように,坑内気流の Ø とxは夏期および冬期の約6ヶ月間を半周期とする 季節変動を示し,各測点における温度差は夏期に比 ベ冬期の方が大きく,その差は坑口に近いほど大き くなっている.ここで,坑道 A, Bの L=60m 地点と 坑外側における Øとxのそれぞれの最大値と最小値 の差を比較すると,Øは坑内側が坑外側の約30%,



Fig.4 Seasonal changes of average temperature and absolute humidity at outside.



Fig.5 Seasonal changes of temperature and absolute humidity at airway A and B.

同様に、xは約26%と共に減少している.また、坑 外と坑内の Θ およびxの周期性はほぼ一致している.

4.3 坑内の岩盤壁面温度の季節変動

Fig.6 には、2014 年 3 月~2015 年 2 月までの間に 坑道 A 側 *L*=60m と *L*=140m において計測した坑内の 岩盤壁面温度 θ_w と気流温度 Θ をそれぞれ〇印と● 印で示す.図より、 θ_w は Θ の周期特性と同様に、約 6ヶ月を半周期とする季節変動を示している.また, $\theta_w \ge \Theta$ の差は 2℃以下であり,夏期には $\theta_w < \Theta$,冬 期には $\theta_w > \Theta$ となっている.このことは,岩盤と気 流間の熱移動が夏期に坑内気流から岩盤壁面側へ, 冬期にはその反対となることを示している.



Fig.6 Seasonal changes of rock surface temperature, air flow's temperature and difference between rock surface temperature and dew-point temperature.

5. 理論的検討

5.1 坑内気流の熱環境特性の定式化

本研究では、Fig.4 と Fig.5 に示した Θ とxの季節変動を次式の調和振動式⁽⁹⁾により定式化することを試みた.

$$\Theta = \Theta_m + \Theta_a \sin\left\{\frac{2\pi}{365}(t - \omega_t)\right\}$$

$$x = x_m + x_a \sin\left\{\frac{2\pi}{365}(t - \psi_t)\right\}$$
(3)

ここで、 Θ_m 、 Θ_a はそれぞれ平均温度(\mathbb{C})と温度振幅 (\mathbb{C})、 x_m 、 x_a はそれぞれ平均絶対湿度(kg/kg(DA))と 絶対湿度振幅(kg/kg(DA))、 ω_t , ψ_t は位相(day)を表 す.式(3)による夏期と冬期の近似結果をそれぞれ実 線と破線として Fig.4、Fig.5 に示す.両図より、坑 内と坑外の各計測値と近似線の振幅および周期性は 精度良く一致すことが確認できる.そこで、坑道 A 側を例として、近似で得られた Θ_m 、 Θ_a 、 x_m 、 x_a の各 定数と坑道距離 L の関係を調べた.その結果を Fig.7 に示す.図中、 \oplus 印と〇印はそれぞれ夏期と冬期を、 実線は Θ_m 、 x_m 、破線は Θ_a 、 x_a を表す.また、気流 方向を Fig.2 に対 応させ同色の矢印 で示す.図より, $\Theta_m \ge x_m$ は共に坑 道奥部の計測点ほ ど大きな値となり, L=100m 当たり Θ_m は約 1.4°C, x_m は 約 6.9×10^{-3} kg/kg (DA)の変化を示 している.ただし,



Fig.7 Change properties of temperature and absolute humidity along airway, using approximate parameters.

各計測点における Θ_m および x_m は年間に渡りほぼ等 しい値となっている.また, Θ_a と x_a は共に坑道側に 近いほど大きく,夏期に比べ冬期の方が大きな値と なっている.

5.2 夏期の結露現象について

夏期の坑内には結露が発生し、坑内環境の悪化が 観測された.そこで、Fig.6 に示した $\Theta \geq \theta_w$ の計測 結果から、結露現象の発生原因について *h-x* 線図に より検討した.Fig.8 に示すように、*h-x* 線図では気 流 $a(\Theta, x)$ の露点温度 Θ_{dp} が飽和線 φ =100%上の *b* 点となり、 $\Theta_{dp} > \theta_w$ の条件で気流は凝縮し結露状態と なる.ここで、飽和水蒸気圧 $P_v(\Theta)$ を次式の Tentens の式⁽¹⁰⁾により近似すると、

$$P_{V}(\Theta) = 611 \times 10^{7.5\Theta/(237.3+\Theta)}$$
(4)

 Θ_{dp} は次式で表される.

$$\Theta_{dp} = 237.3 \log\left(\frac{p_{\nu}(\Theta)}{6.11}\right) / \left\{7.5 + \log\left(\frac{p_{\nu}(\Theta)}{6.11}\right)\right\}$$
(5)

Fig.6 には、計測値 θ_w と式(5)から求めた Θ_{dp} の差 $\theta_w - \Theta_{dp} \varepsilon$ 印で示す. 図より, 結露の発生条件 $\Theta_{dp} > \theta_w$ は夏期にのみ成立しており、実際の坑内での観察結 果を裏付ける結果となっている.

5.3 坑内気流の熱収支について

5.3.1 飽和気流と濡れた坑道壁面の熱収支

百目石坑道では,夏期の岩盤壁面が結露の発生に より水で濡れた状態にあり,この間の坑内気流は Fig.3 に示したように飽和状態を維持している.こう した飽和状態の坑内気流と水の熱交換については, これまで十分な検討が行われていない.そこで,本 研究では,Fig.8 に示す h-x線図により,飽和線上を 辿る制約条件を受ける気流 $c(\Theta_s, x_s)$ が坑道壁面を完 全に覆う水 $d(\Theta_w, x_w)$ と直接接触する問題を考え,制 約条件の影響について検討した.この場合,気流の エンタルピーと絶対湿度の関係 d_i/d_x は,気流が飽和 線を辿る条件により次式で表される.



Dry-bulb temperature

Fig.8 Process of dew condensation, contact of water and saturated air flow.

$$d_i / d_x = \left(d_i / d_x \right)_{\phi = 100} \tag{6}$$

この制約条件から, 坑内気流と坑内の岩盤壁面の熱 交換量は通気量を G(kg/h)として次式となる⁽¹¹⁾.

$$Gdi = k_{x}A(i_{w} - i_{s}) + k_{x}A\left[\left(\Theta_{s} - \Theta_{w}\right)\left(C_{pa} + C_{pv}x_{w}\right) + \left(x_{w} - x_{s}\right)\left(C_{pa} + C_{pv}x_{s}\right)\frac{d\Theta_{s}}{dx_{s}}\right]$$
(7)

$$i_s = C_{pa}\Theta_s + \left(L_V + C_{pv}\Theta_s\right)x_s \tag{8}$$

$$i_w = C_{pa}\Theta_w + \left(L_V + C_{pv}\Theta_w\right)x_w \tag{9}$$

ここで、 $i_w(kJ/kg)$ 、 $i_s(kJ/kg)$ はそれぞれ水と気流のエ ンタルピー、 k_x は絶対湿度を基準とする物質伝達率 (kg/m²h(kg/kg))、 C_{pa} 、 C_{pv} はそれぞれ乾き空気と水蒸 気の定圧比熱(J/kg·K).なお、式(7)の適用に当たっ ては、 $d\Theta_s/dx_s$ を求める必要がある.本研究では $d\Theta_s/dx_s$ を式(4)と式(5)から求めた.その結果は次式で 表される.

$$\frac{d\Theta_s}{dx_s} = \frac{dP_v(\Theta_s)}{dx_s} \frac{d\Theta_s}{dP_v(\Theta_s)} = \frac{\left(Pv(\Theta_s) - P\right)^2}{155.742 \times 10^4 P} \cdot \frac{\left(237.3 + \Theta_s\right)^2}{10^{7.5\Theta_s/(237.3 + \Theta_s)}} \quad (10)$$

一方,式(6)の制約条件を考慮しない場合,式(7)の右 辺第2項は0となり,坑内通気の不飽和状態の熱交 換量を表す式に一致する.したがって,制約条件の 影響は式(7)の右辺第1項および第2項の計算値の比較から検討できる.ここでは、 $\Theta_s を 5^{\circ}$ 、10°C、15°Cとし、 $\Theta_s - \theta_w$ を0°C~5°Cの範囲で1°C毎に変化させた条件で右辺第1項と第2項を計算し両者の比 $E_r(%)$ を求めた.その結果をFig.9に実線として示す.図より、 E_r は Θ_s が低く、 $\Theta_s - \theta_w$ が増加する条件でより大きな値を示している.この条件を実際の場合で考えると、地熱や温泉水などにより岩盤温度が高い坑内へ、冬期に低温の外気が入気する場合が想定される.

さて、百目石坑道のように地下空間が開削され長 期間経過した空間周囲岩盤の壁面温度は、空間内の 気流温度の変動量と比例的に変化することになる. したがって、百目石坑道の場合には坑口に近いほど Θ_s - θ_w が大きいと予想される.そこで、坑道 A 側 L=60m地点の夏期の計測値を用いて E_r を求めた.そ の結果を●印として Fig.9 に示す.図より、 E_r は 1.4% 以下となり、実用上は無視できる値となっている.そこで、 百目石坑道の熱収支に関する以後の検討では式(6)を 考慮しないことにした.

5.3.2 鉱区全体の坑内気流の年間熱収支

ここでは、百目石坑道を含む鉱区全体の坑内気流 が保有する熱量について検討する.今、気流の入気 時における温度,絶対湿度、エンタルピーの値をそ れぞれ Θ_{in} , x_{in} , i_{in} ,同様に,排気時の値を Θ_{out} , x_{out} , i_{out} とすると、入排気時のエンタルピー差 Δi は式(8), 式(9)を基に微小項を無視し次式により求まる⁽¹²⁾.

$$\Delta i = C_{pa}(\Theta_{out} - \Theta_{in}) + L_V(x_{out} - x_{in})$$
(11)

したがって, 鉱区全体の熱量 *Q*(kJ/kg)は次式で表される.

$Q = G\Delta i = Q_s + Q_l$	
$Q_s = G \cdot C_{pa}(\Theta_{out} - \Theta_{in})$	(12)
$Q_l = G \cdot L_V (x_{out} - x_{in})$	

ここで, $Q_s(kJ/kg)$, $Q_l(kJ/kg)$ はそれぞれ坑内気流の 顕熱と潜熱を表す.なお,筆者らは文献(7)において, 冬期に排気側となる煙坑道の坑口付近の気流の温湿 度が坑道 Aの *L*=390m 地点の温湿度にほぼ等しいこ とを明らかにしている.そこで, Θ_{out} , x_{out} として, 冬期には坑道 Aの *L*=390m 地点の計測値を,夏期に は坑道 A, Bの *L*=60m 地点の計測値をそれぞれ用い た.また, Θ_{in} , x_{in} には大盛館の計測値を使用した. Fig.10 には,2013 年 9 月から 2015 年 3 月までの計 測値を用いて, C_{pa} =1.0kJ/(kg·K)として式(12)により 求めた Q_{s} , Q_l の季節変動を示す.図中,正符号は岩 盤壁面から気流側へ,負符号は気流から岩盤壁面側



Fig.9 Heat quantity ratio of saturated and unsaturated conditions.

への熱移動を意味している.また、Table 1 には夏期 と冬期における各熱量の内訳を示す.Fig.10 より、 Q_s 、 Q_l には6ヶ月毎の周期性が認められ、熱移動の 方向は、夏期が気流から岩盤壁面側へ、冬期が岩盤 壁面から気流側となっている.この結果は、4.3 に 示した結果に一致している.また、Table 1 より、総 熱量に占める $Q_s \ge Q_l$ の割合は、夏期に Q_l の方が大 きく、冬期に Q_s の方が大きくなっている.しかしな がら、夏期と冬期の総熱量Qには大きな違いが認め られない.このことは、鉱区全体の年間熱収支の均 衡が保たれていることを示し、4.2.1 に示した h-x線

Table 1 Details of heat quantity.

	Sensible	Latent	Total
C	heat	heat	heat
Season	Q_s	Q_l	Q
		$ imes 10^3 \ kJ/h$	
May-Oct.	2478.0	3049.4	5527.4
2014	(44.8%)	(55.2%)	(100%)
NovApr.	-3157.8	-2516.3	-5674.1
2013-2014	(55.7%)	(44.3%)	(100%)



Fig.10 Seasonal changes of total heat quantity, sensible heat and latent heat.

図での $\Delta x/\Delta \Theta$ の特性から導き出した結果と一致している.

5.3.3 坑内気流の季節変動と年間熱収支の関係

百目石坑道は開削後から長期間が経過し、坑道周 囲の岩盤は定常的な熱平衡状態にあり, 坑道壁面近 傍の一部領域が坑内気流の熱環境に応じた非定常の 熱挙動を示すと考えられる(13). こうした考えと 5.3.2 の熱収支に関わる結果を考慮すると, 坑内気流が季 節変動を示す要因として以下のことが考えられる. 1) 夏季から冬季への移行時の坑道周囲の岩盤は,夏 季の期間中に熱が蓄積された状態にある. そこへ, Fig.4 に示した坑内気流より温度が低く, 凹型の季節 変動を示す外気(同図O印)の入気により、坑道壁面 では $\Theta_{\mu} > \Theta_{c}$ となり水の蒸発が起こる.そのため,岩 盤内部からの顕熱と水の蒸発に費やした潜熱が坑内 壁面を通し気流側に伝わる.したがって、気流は立 坑側への移動と共に温度上昇と絶対湿度の増加を示 す(Fig.5, 青矢印). また, この期間中は気流側への 熱移動により、周囲岩盤が有する熱量は減少する. 2) 冬季から夏季への移行時の坑道周囲の岩盤は熱 を放出した状態にある. そこへ, Fig.4 に示した坑内 気流より温度が高く,凸型の季節変動を示す外気(同 図●印)が入気すると、坑道壁面では $\Theta_w < \Theta_s, \Theta_{dp} > \theta_w$ となり結露現象が発生し,気流の保有する顕熱に加 え凝縮に伴う潜熱が気流から岩盤側へ移動する.し たがって、気流は坑口側への流れに従い温度低下と

の期間中は周囲岩盤に熱の蓄積が起こる. 3)1)と2)が外気温の周期性に従い繰り返され、その 間の周囲岩盤の放出熱量と蓄積熱量はほぼ等しい. したがって、坑内の熱環境は外気と同様の周期性を 伴う季節変動を示すと考えられる.

絶対湿度の低下を示す(Fig.5,赤矢印).また,こ

5.4 濡れ率 fによる坑内壁面の湿潤評価

本研究では、坑道の岩盤壁面の湿潤状態を評価す る実用的な方法として、井上ら⁽¹⁴⁾が提案した濡れ率 fの適用性について検討した.fは実際の坑道壁面に おける水の蒸発量や凝縮量などの水分量変化と、こ の坑道と同仕様で岩盤壁面が完全に濡れた条件を仮



Fig.11 Airway model for datamining wetness fraction.

定し算出した水分移動量の割合として定義される. したがって、fの値は $0\sim1$ の範囲となり、f=0、1は それぞれ坑道壁面が完全に乾燥した状態と完全に濡 れた状態を表すことになる.ここでは、Fig.11 に示 すように、半径 r_1 の水平な円形坑道の一部区間S(m)を考え、その両端断面を①、②とする.また、この 区間を流れる通気量G、坑内気流の風上側の温度と 絶対湿度を Θ_1 、 x_1 、同じく風下側を Θ_2 、 x_2 とする. この場合、fは次式で表される.

$$f = \frac{v\rho C_{pa}}{2\pi r_1 S\alpha} \cdot \frac{x_2 - x_1}{x_{vm} - x_m}$$
(13)

$$x_{wm} = 0.622 \frac{\varphi p_v(\Theta_{wm})}{P - \varphi P_v(\Theta_{wm})}$$
(14)

$$\theta_{wm} = \Theta_m + \frac{G(C_{pa} + C_{pv} \cdot x_m)}{2\pi r_1 S \alpha} (\theta_2 - \theta_1)$$
(15)

ここで、 $\Theta_m = (\Theta_1 + \Theta_2)/2$ 、 $x_m = (x_1 + x_2)/2$ 、 θ_{wm} 、 x_{wm} はそれぞれ岩盤壁面が完全に濡れた状態でのSにおける 平均壁面温度と平均絶対湿度、 $P_v(\theta_{wm})$ は θ_{wm} における飽和水蒸気圧(Pa)、 ρ は密度(kg/m³)、 α は岩盤壁面の熱伝達率(w/(m²·K))であり、風速v(m/s)を考慮した Jürgesの式⁽¹⁵⁾から α =5.3+3.6v と表される. Fig.12 に



Fig.12 Seasonal changes of wetness fraction at airway rock surface.

は,2014年4月~2015年3月までの各計測値を用い て算出した, 坑道 A, B の各区間における濡れ率 f の季節変動を示す.図より,坑道 A, B における f は夏期に f≒1 を示し、冬期は K1 以下となり、2 月 に坑道 A, Bにおいてそれぞれ f=0.05, f=0.2 の最小 値を示している. また, 坑道 A 側 L=220m~280m, 坑道 B 側 L=140m~210mの区間では、冬期中もf>0.7 以上となり他の区間より高い値を示している. こう したfの季節変動を 4.1 で述べた坑内状況の観察結 果と比較すると,夏期に坑内全体が結露現象により 濡れた状況では f≒1 となり,乾燥状態の冬期に f<1 を示している.また,坑内水や滴水により岩盤壁面 が年間に渡り濡れた状態にある区間では、他区間に 比べ f が大きな値を示し, f の季節変動と坑内状況の 観察結果は良い一致を示している.これらの結果か ら, f による岩盤壁面の湿潤状態の評価は実用性の 高いことが分かった.なお,夏期の一部期間では f >1(f_{max} =1.07)を示している.この原因として、 Θ_m 、 xmの計算に5日毎の平均の計測値を用いたことと, Gを式(1)の近似式から求めたことが考えられる.

6. まとめ

本研究では、自然通気方式により通気量を確保し ている鉱山跡地坑内を実験場として、熱環境の計測 と理論的検討を行った.その結果は以下のように要 約できる.なお、今回の結果は、様々な目的で地下 空間を活用する際の基礎資料になると考えられる. 1)坑内各地点における気流の温度および絶対湿度 は共に夏期と冬期の6ヶ月間を半周期とする周期性 を示し、その季節変動は調和振動式により近似でき る.また、坑内各地点の年間平均値には大差がない. 2)壁面温度と気流の温度および湿度の実測値から、 夏期の結露の発生現象について明らかにした.

3) 全周が水で濡れた状態の坑内壁面と飽和状態の 坑内気流の熱接触問題を理論的に検討し,気流温度 が低く,気流と岩盤壁面間の温度差が大きい場合に は式(6)の制約条件の影響が大きくなることを明ら かにした.ただし,百目石坑道では制約条件の影響 が無視できることを示した.

4) 鉱区全体の年間熱収支は 6 ヶ月毎の周期性を示 し、夏期と冬期の総熱量はほぼ一定であることを明 らかにし、これらの結果から、坑内熱環境の季節変 動について具体的に説明した.

5) 坑道壁面の湿潤状態を表す濡れ率fは, 観測結果 と良く一致し, 実用的な評価法として有効なことを 確認した. **謝辞** 本研究の遂行に当たり多大なご協力をい ただいた大仙市役所の関係各位に心よりお礼申し上 げます.

参考文献

(1) 大村裕章,高橋信一郎,神谷 宏,牧野 清 (1994):
 大深度地下空間有効利用の研究,西松建設技法,17
 巻,92-97頁.

(2) 菅井裕一,佐々木久郎,吉村啓吾,井上和彦
 (2009):未利用地下トンネル空間の貯蔵への応用,資源・素材秋季大会(札幌),A13-16,405-460頁.

(3) 來山尚義, 近久博志, 的場征史 (2011): 「大規模 な地下空間」となっている大谷石採取場跡地の有効 利用に関する可能性検討, 地下空間シンポジウム論 文・報告集, 16 巻, 1 号, 17-22 頁.

(4) 井上雅弘, 内野健一 (1990): 通気の温度および 湿度計算における種々の坑道条件の取り扱いについて, 日本鉱業会誌, 102 巻, 1 号, 7-12 頁.

(5) 渡辺邦夫, 酢谷佳尚, 大沢 聡(1992): 残所地 盤中の地下空間における, 結露計測と結露量の数値解 析の試み, 応用地質, 33 巻, 1 号, 23-33 頁.

(6) 張 暁明,佐々木久郎,宮腰 宏,水田義明
(1994):地下風洞における熱環境予測に関する数値
解析,資源・素材,110巻,8号,653-660頁.

(7) 川辺金光,千田恵吾 (2016):自然通気特性の計測と理論的検討について(第一報), Journal of MMIJ,
32 巻,1号,1-6頁.

(8)林 真紀夫 (1984): 湿り空気線図の使い方, 農業 気象, 40巻, 3号, 289-292頁.

(9) 天野勲三,水田義明 (1987):トンネル内気象の予測,土木学会論文集,37巻,11号,219-228頁.

(10) Tetens, O., (1930) : Über einige meteorologische Begriffe, Z. Geophys., Vol.6, pp.297-309.

(11)内田秀雄 (1972):湿り空気と冷却塔,裳華社, 95-104頁.

(12) 天野勲三,山下 秀,川辺金光 (1979):濡れた
 風道周囲の岩盤温度について,日本鉱業会誌,95巻,
 11号,781-784頁.

(13) 平松良雄 (1974):通気学,内田老鶴圃,164頁.
(14) 井上雅弘,内野健一 (1986):湿潤した坑道における通気温度および湿度の実用計算法,日本鉱業会誌,102巻,6号,353-357頁.

(15) Jürges, W. (1924) : Der Wärmeübergang an einer ebenen Wand (heat transfer at a plane wall). *Beihefte zum, Gesundheits -Ingenieur* 1.

研究報告 北海道,登別の降水の水素・酸素同位体比

川原谷浩**·安孫子勤***· 松葉谷治****

Hydrogen and Oxygen Isotopic Ratios of Precipitation at Noboribetsu, Hokkaido

Hiroshi Kawaraya^{**}, Tsutomu Abiko^{***}, Osamu Matsubaya^{****}

Abstract

At Noboribetsu, Hokkido, hydrogen and oxygen isotopic ratios (δD and $\delta^{18}O$) of precipitation collected in about one month interval were measured from 1979 to 1983. Although the measurement is rather old, it is useful to explain the isotopic characteristics of precipitation in the southern coast area of Hokkaido. δD , $\delta^{18}O$ and d value (d= δD - $8\delta^{18}O$) of annual mean precipitation at Noboribetsu are -60‰, -8.9‰ and 11, respectively. The relationships of δD and $\delta^{18}O$ show obvious difference between winter season and spring to fall season, and the d value is 21 in the winter season and higher than the value of 9 in the spring to fall season, as like as the characteristics observed at Akita, Ryori and Rokkasho in the northern Honshu. The relationship in the spring to fall season is similar to those at Akita, Ryori and Rokkasho, and this implies that the Noboribetsu precipitation in the spring to fall season may be brought by the process similar to those in the above three localities. On the contrary, the relationship in the winter season is different from those of above three localities implying some difference in precipitation process. However, the d value of annual mean precipitation at Noboribetsu is the same as Ryori located at the Pacific Ocean coast of northern Honshu, because the precipitation amount in the winter season is fairly smaller than that in the spring to fall season at Noboribetsu as like as Ryori. The isotopic ratios of small revers in the Noboribetsu area are similar to those of several small rivers at the southern coast of Hokkaido, and this implies that the isotopic ratios of precipitation at the southern coast of Hokkaido have characteristics similar to those at Noboribetsu.

1. はじめに

降水の水素と酸素の安定同位体比(D/H,¹⁸O/¹⁶O) は気象学や気候学の研究において有力な情報として 利用される.また,水文学の分野でもそれら同位体 比は地下水や河川水の起源や挙動を解明するための

2016年7月23日受理

**秋田大学大学院国際資源学研究科

Graduated School of International Resource Sciences, Akita University

***元室蘭工業大学応用化学科

Formerly, Division of Applied Chemistry, Muroran Institute Technology

****秋田大学名誉教授

Professor Emeritus of Akita University

有力な研究手法となる.日本の降水の水素・酸素同 位体比については,Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽¹⁾ による秋田における 23 年間の観測結果,また Hasegawa et al.(2014)⁽²⁾による青森県六ヶ所における 10 年間の観測結果の報告がある.また,岩手県,綾 里において国際原子力機構(IAEA)による長期間の 観測が行われている.その他にも東田ほか(2006)⁽³⁾ による石垣島の降水について,中村ほか(2008)⁽⁴⁾の甲 府の降水についてなどかなりの報告がなされている. また,田上ほか(2013)⁽⁵⁾による日本各地の測定結果を まとめた報告がある.他方,日本の地下水や河川水 の水素・酸素同位体比については様々な目的の研究

の中で多くの測定結果が報告されている(例えば, 総括的な報告として, Mizota and Kusakabe (1994) (6)).地下水や河川水の同位体比は、降水の値が大 きな季節変動を示すのとは異なり、多くの場合1年 を通じてほぼ一定であり,付近の降水の年平均値(年 間総降水の値)と類似する.降水が地下に浸透し、 地下水となり,河川へ流出する過程で同位体比が変 化するか否かについてはまだ不明な点が多く残され ている (例えば, 松葉谷・川原谷(2014)⁽⁷⁾). しかし, 少なくとも地下水や河川水の研究において降水の年 平均値が比較の対象となることは確かである. とこ ろが、降水の年平均値には年毎に比較的大きな変動 が見られる. 例えば, 秋田の場合, 水素同位体比(δD) は 12‰,酸素同位体比 (δ¹⁸O) で 1.5‰,また六ヶ 所では水素同位体比は14‰、酸素同位体比は1.8‰ の範囲で変動する.秋田と六ヶ所の結果を見ると, 年平均値を5年間程度について平均するとそのよう な変動がほぼ打ち消され、より長期間の平均値と類 似した値が得られる.したがって、地下水や河川水 と比較する場合,少なくとも5年間程度の平均値が 必要となる. ところが、今までの報告されている日 本の降水の年平均値は1ないし2年間の短い期間の ものが多く、より長期間の観測が望まれる.

登別は温泉として有名な場所であり、その温泉活 動の調査の一環として約5年間にわたり降水の採取 が行われ、水素・酸素同位体比が測定された. した がって、その結果はこの地域の年間降水の長期間の 平均的に近い値を示すと考えられる. 観測結果はか なり以前のものであるが、上記のように、最近本州 北部の日本海沿岸に位置する秋田と太平洋沿岸に位 置する六ヶ所で降水の同位体比の長期間の観測結果 が報告され、これらの測定結果と登別の観測結果を 比較することにより、北海道南岸の降水の同位体比 の特徴が明らかになることが期待される.特に,登 別は本州北部の太平洋沿岸と北海道東部の太平洋沿 岸よりも海岸線が北西方向に大きく入り込んだとこ ろに位置(図1参照)するので、日本海沿岸の秋田 と太平洋沿岸の六ヶ所の特徴と比べてどのような差 異があるかが興味ある問題である.このような観点 から,本論文では登別の降水の同位体比を報告し, 秋田、六ヶ所ならびに六ヶ所の南に位置する綾里の 降水の同位体比と比較する. さらに, 登別地域の小 河川と降水の同位体比を比較し、両者の間に見られ る関係が北海道南岸の他の地域でも見られるものと して北海道南岸の降水の同位体比の特徴を推定する.

2. 降水の採取法および同位体比測定法

登別は、図1に示すように北海道の南岸に位置す る.降水の採取は1979年5月から1983年11月の期 間にほぼ1ヶ月間の降水をまとめて採取する方法で 行われた.しかし、降水量の多い時にはさらに短い 期間に分けて採取したり、降水量の少ない時には2 ヶ月あるいはさらに長期間の降水をまとめて採取し た.降水の採取はポリエチレン製ロートで行われ、 ロートの先端をビニール管で採集びんの底まで届く ように延ばし、採集された降水の蒸発を防ぐ方法を 用いた.降雪の場合は、降雪を毎回集め、密閉容器 に入れ、室内で溶かす方法を用いた.

水の水素と酸素の同位体比は, 亜鉛還元法で得ら れた H₂, あるいは CO₂ – H₂O 同位体交換法で得られ た CO₂について, 同位体比用質量分析計 (MAT – 250) で測定した.測定された同位体比は, 国際的標準水 である標準平均海水 (SMOW) と比較した時の同位 体比の差を千分率 (‰) で表し, 次式で示すように δD または δ^{18} O で表す.

$$\delta = (R_{SA} / R_{SMOW} - 1) \times 10^3$$

ここで δ は δ D または δ^{18} O, R は D/H または 18 O/ 16 O を表し, SA は試料を意味する.測定の精度は,ほ ぼ, δ D で±1‰, δ^{18} O で±0.1‰である.また,本論文 では,水の同位体比の特徴を表す1つの指標として d 値を用いる.このd 値は次式で求められる.



 $d = \delta D - 8\delta^{18}O$

Fig. 1 Localities of Noboribetsu and other places discussed in the text. 1.Hiroo; 2.Horoman; 3.Biratori; 4.Yakumo; 5.Ohfune; 6.Yoshioka; 7.Raiden coast.

測定された水素・酸素同位体比(δD , $\delta^{18}O$)は表 1に示す通りである.降水の $\delta D \geq \delta^{18}O$ の関係について,Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽¹⁾は秋田の降水 について11月から2月までの冬季の降水と4月から 9月までの春季から秋季までの降水の間に明らかな 違いがあることを指摘し,前者を冬型降水,後者を 夏型降水と称した.また,3月と10月は一方から他 方への移行期で冬型と夏型の両方の降水が降ること を明らかにした.登別の降水の $\delta D \geq \delta^{18}O$ の関係を Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽¹⁾が用いた方法に従い Craig(1961)⁽⁸⁾が示した傾き8の直線で表すと,図2 に示すように冬季の降水と春季から秋季の降水がそ

Table 1 δD , $\delta^{18}O$ and d value of precipitation at Noboribetsu. The collection interval is from the last date to the current date. The collection of No.1 started on May 24, 1979. ppt is amount of precipitation(mm).

No.	Date	2	ppt	δD	δ ¹⁸ O	đ
1	1979	6.24	110	-84	-11.4	7
2		7.10	150	-108	-14.3	6
3		8.07	160	-66	-9.0	6
4		9.08	200	-65	-8.9	6
5		10.05	200	-64	-9.4	11
6		11.05	190	-72	-10.6	13
7		12.06	130	-53	-8.9	18
8	1980	1.12	290	-47	-9.0	25
9		2.14	70	-76	-12.1	21
10		3.14	110	-80	-12.3	18
11		4.18	90	-59	-8.5	9
12		5.20	130	-73	-11.0	15
13		6.30	200	-79	-10.7	7
14		8.01	150	-59	-8.2	7
15		9.16	690	-47	-7.0	9
16		10.30	200	-71	-10.8	15
17		12.01	200	-53	-9.1	20
18	1981	1.31	130	-87	-13.7	23
19		3.17	200	-71	-11.1	18
20		4.12	200	-82	-11.0	11
21		7.01	480	-00	-9.2	8
22		8.00	520	-48	-0.9	/
23		8.12	200	-47	-0.9	1
24		8.22	200	-4/	-0.8	,
25		0.23	200	-37	-0.1	°
20		9.04	200	-95	-12.0	0
27		7.10	100	-40	-0.0	15
20		11.24	200	-55	-0./	22
30	1982	4.23	200	-61	-11.1	17
31	1702	5.01	200	-61	-9.0	18
32		6 11	190	-66	-9.2	8
33		7 17	200	-32	-4.9	7
34		8.20	200	-33	-4.8	5
35		8.30	200	-45	-6.4	6
36		10.21	200	-52	-7.7	10
37		12.18	200	-75	-11.7	19
38	1983	2.22	180	-86	-13.3	20
39		5.08	200	-61	-8.7	9
40		6.07	150	-64	-8.9	7
41		6.20	200	-79	-11.3	11
42		8.23	520	-71	-9.7	7
43		9.13	490	-52	-7.4	7
44		9.26	130	-58	-8.8	12
45		10.09	130	-49	-7.9	14
46		11.23	160	-49	-8.4	18

れぞれ明らかに異なる関係を示す.この2つの直線 関係のd値は、冬季のものは20で秋田の値、25よ りも低い.春季から秋季のものは8で秋田の値、9 とほぼ同じである.また、3月から4月上旬および9 月下旬から10月の降水はこの2つの直線関係の間の 関係を示し、秋田で示された移行期のものと考えら れる.

ここで示す登別の降水については、試料採取期間 がやや不規則なため採取月を正確には区分できない が,秋田,六ヶ所および綾里の降水と比較するため 11月から2月の降水を冬型,4月から9月の降水を 夏型としてそれぞれの δD , $\delta^{18}O$ および d 値の平均 値を求めると表2に示す通りである.表2に示され た秋田および 綾里の 値は Matsubava and Kawaraya(2014)⁽¹⁾からの引用であり,また六ヶ所の値 は Hasegawa et. al.(2014)⁽²⁾に示された測定結果から 計算されたものである.夏型降水について見ると, 登別は同位体比もd値も秋田および六ヶ所とほぼ同 じで,同位体比が綾里よりも少し低い.秋田と綾里 の差について, Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽¹⁾は夏 型降水では同位体分別が太平洋側から北西方向に進 行し,秋田のほうがその進行の程度が平均的に進ん でいることに因ると説明している. その考えに因る と, 登別が襟裳岬と綾里を結ぶ線よりも秋田と同程 度に西方に位置しており,同位体分別の進行により 同位体比が綾里よりも低いことが考えられる.しか し、Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽¹⁾は同時に綾里と 西南日本の和歌山県白浜との同位体比の差を降水の 起源水蒸気が蒸発する日本沿岸の太平洋の表面温度



Fig. 2 Relationships between δD and $\delta^{18}O$ of Noboribetsu precipitation grouped into the winter season(November to February), the spring to fall season(April to September) and the transition periods(March, October). The d values are $\delta D - 8\delta^{18}O$, if δD and $\delta^{18}O$ of each groups are fitted by a linear relation of slope 8, respectively.

Table 2 Mean values of δD , $\delta^{18}O$ and d value of precipitation at Noboribetsu as well as Akita, Ryori and Rokkasho on the average annual, in the winter season(November to February) and in the spring to fall season(April to September), respectively.

観測値		年平均			冬型			夏型		W/S ¹⁾	観測期間
	δ D	δ ¹⁸ Ο	đ	δD	δ ¹⁸ Ο	đ	δD	δ ¹⁸ Ο	đ	(%)	
登別	- 6 0	-8.9	11	-65	-10.7	21	-57	-8.2	9	33	1979-1983
秋田*2)	-54	-8.6	15	-49	-9.2	25	-58	-8.3	9	58	1981-2004
六ヶ所*3)	-57	-9.0	15	-55	-10.0	25	-57	-8.4	10	55	2000-2011
綾里 ^{*2)}	-54	-8.1	11	-53	-8.7	17	-53	-7.9	10	22	1979-2005 ^{* 4)}

1)Ratio of precipitation amount between the winter season and the spring to fall season, 2)After Matsubaya and Kawaraya $(2014)^{(1)}$, 3)Calculation based on data by Hasegawa et al. $(2014)^{(2)}$, 4)no observation from 1986 to 1997.

の差で説明している.したがって,登別あるいは六 ヶ所と綾里の差を太平洋の表面温度の差で説明する ことも可能なように思われる.また,登別では6月 から9月の間に短期間に多量の降水が起こることが 多く,夏型降水の同位体比がそのような豪雨の影響 を強くうけていることも否定できない.

冬型降水については、六ヶ所のd値が25で秋田の 値と同じである.ところが、登別の値は秋田と綾里 の中間の値である.六ヶ所の値が秋田と同じ25であ ることは、冬季の日本海から蒸発する水蒸気を起源 とする降水が六ヶ所まで到達することを示す.恐ら く、津軽山地や下北丘陵の標高が共に500m位であ るので、それらの山々を越えて冬季日本海側の降水 が六ヶ所まで到達すると推定される.冬型降水と夏 型降水の量比も秋田と六ヶ所ではほぼ同じであり、 その結果年平均値のd値も同じである.ところが、 登別についてはその西方に標高1000mを越す山が 位置し、冬季日本海側の降水が登別まで到達しない のではないかと考えられる.綾里の冬型降水のd値 (17)が高い理由が不明なように登別のd値が高い 理由は現在のところ明らかでない.ただし、冬型降

水と夏型降水の量比が綾里と同程度に低いので,登 別の年平均値のd値は綾里と同じになる.しかし, 同位体比は登別の冬型の値が低いため綾里よりも低い.

4. 降水と周辺の地下水・河川水の比較

上記の登別降水の年平均値を周辺の小河川水の値 と比較すると、図3に示すように河川水のほうが δ D はほぼ同じであるが、 δ^{18} Oが0.5ないし0.9‰低く、 結果としてd値が高くなる.秋田の降水および六ヶ 所の降水とそれらの周辺の地下水や河川水の間にも 同様な傾向が見られる.この降水と地下水・河川水 の差が、降水が地下に浸透し、河川に流出するまで



Fig. 3 Comparison of δD and $\delta^{18}O$ of precipitation with those of groundwater and water of small river at Noboribetsu, Akita and Rokkasho. The data of groundwater and river water are quoted from; Noboribetsu, Matsubaya et al.(1978)⁽⁹⁾; Akita, Matsubaya and Kawaraya(2014)⁽⁷⁾; Rokkasho, Ioka et al.(2013)⁽¹⁰⁾.



Fig. 4 δD and $\delta^{18}O$ of water of small river and groundwater at Noboribetsu and several localities at the southern coast of Hokkaido as well as at Raiden Coast of western coast. Attached numbers correspond with those in Fig. 1. Data of Noboribetsu and Nos.4,5 and 7; after Matsubaya et al. (1978)⁽⁹⁾.

の過程において同位体比が変化することに因るのか, あるいは各降水の混合が季節,降水量,降水の間隔 などについて均等でないことに因るのかなど幾つか の可能性が考えられるが,現在のところまだ明らか な説明は得られていない.ただし,図3に示した秋 田の河川水については4月と10月で同位体比に明ら かな差があり(松葉谷・川原谷(2014)⁽⁷⁾),それにも かかわらずd値に差がないので同位体比の差が冬季 降水と夏季降水の混合の割合が異なることに因るの ではないことは確かである.

このように、地下水や河川水の同位体比と降水の 同位体比の関係についてはまだ十分には解明されて いないが、両者が類似することから地下水や河川水 の同位体比が降水の同位体比の特徴を反映している とみることができるであろう. そこで, 北海道南岸 の襟裳岬から松前半島の間の図1に示す地点の河川 水や地下水の $\delta D \geq \delta^{18} O$ の関係を登別と比較すると, 図4に示すように、西端の吉岡(No.6)がやや高い 同位体比を示すが,それ以外はほぼ同じ関係を示す. また,東端の日高山脈の東側に位置する広尾(No.1) でもほぼ同じ関係が見られる. このように地下水や 河川水の同位体比の特徴が類似していることから, 北海道南岸の降水の同位体比の特徴は登別の特徴と 類似しているものと推定される.また,東西方向に ついても特に差が見られない. 前節で述べたように 登別の夏季降水の同位体比が六ヶ所とは類似するが 綾里よりは低い理由として,太平洋から北西方向に 進行する同位体分別の差あるいは起源水蒸気が蒸発 する海水の表面温度の差の2つの可能性が考えられ るが、東西方向に差がないことからは、海水の表面 温度の差による可能性のほうが高いことが示唆され る.

また,登別の北西の日本海沿岸に位置する雷電海 岸付近の河川水は,図4に示すように登別とは大き く異なり, δ D と δ^{18} O が低く,d 値が高い.このよ うな関係は日本海沿岸の降水に特徴的なもので,冬 型降水の寄与が大きいことを示す.しかも,このよ うな河川水の高いd値(25)が降水の年平均値に近 いとすると,冬型降水のd値は秋田や六ヶ所などよ りもさらに高い値であることを示す.したがって, 登別の冬季の降水が日本海側の降水の影響を直接受 けているとは考え難い.

5. まとめ

登別における降水の $\delta D \geq \delta^{18}O$ の約5年間にわたる観測の結果,次のことが判明した. $\delta D \geq \delta^{18}O$ の

関係には、東北の日本海側の秋田や太平洋側の綾里 や六ヶ所で見られる関係と同様に、冬季の降水と春 季から秋季の降水の間で明らかな差がある.春季か ら秋季の降水の $\delta D \geq \delta^{18}O$ の関係は、秋田、綾里お よび六ヶ所の関係と類似し、太平洋から供給される 水蒸気を起源とすると考えられる.ところが冬季降 水の関係は他の3ヶ所と異なり、その成因は不明で ある.降水の年平均値は δD =-60‰、 $\delta^{18}O$ =-8.9‰, d=11 であり、冬季降水の寄与が少ないため、d 値は 綾里と同じである.ところが、 $\delta D \geq \delta^{18}O$ は冬季降 水の値が低いため、綾里より低い.

北海道南岸の数カ所の地下水や河川水の δD と $\delta^{18}O$ が登別の河川水と類似することから、北海道南 岸の降水の δD と $\delta^{18}O$ は登別の降水と類似するもの と推定される.また、東西方向については同位体比 に特に差はない.

参考文献

(1) Matsubaya O., Kawaraya H. (2014): Hydrogen and oxygen isotopic characteristics of precipitation in coastal areas of Japan determined by observations for 23 years at Akita and for 1-2 years at other several localities. *Geochemical Journal* 48 ; 397-408.

DOI: 10.2343/geochemj.2.0314.

(2) Hasegawa H., Akata N., Kawabata H., Sato T., Chikuchi Y., Hisamatsu S. (2014): Characteristics of hydrogen and oxygen isotope ratios in precipitation collected in a snowfall region, Aomori Prefecture, Japan. *Geochemical Journal* 48; 9-18.

DOI: 10.2343/geochemj.2.0279.

(3) 東田盛善・隈田昌良・佐竹 洋(2006): 石垣島の
 降水の水素・酸素同位体組成および化学組成の特徴.
 地球化学 40; 111-123.

(4) 中村高志・長田淑美・風間ふたば(2008): 水素・ 酸素および窒素安定同位体組成からみた甲府盆地東 部地下水の涵養源と硝酸イオン濃度分布特性.水環 境学会誌 31; 87-92.

(5) 田上雅浩・一柳錦平・嶋田 純(2013): 日本における降水の安定同位体比の季節変動と空間分布.日本水文科学会誌43;73-91.

(6) Mizota C, Kusakabe M. (1994): Spaitial distribution of $\delta D - \delta^{18}O$ values of surface and shallow groundwaters from Japan, south Korea and east China. *Geochemical Journal* 28 ; 387-410.

(7) 松葉谷治・川原谷浩(2014):水素・酸素同位体比から見た地下水,河川水および降水の関係-秋田に

おける若干の観測結果についての考察-. 日本地下 水学会誌 56; 309-320.

(8) Craig, H. (1961): Isotopic variation in meteoric water. Science 133; 1702-1703.

(9) 松葉谷治・酒井 均・上田 晃・堤 真・日下 部実・佐々木昭(1978): 北海道の温泉ならびに火山に ついての同位体化学的調査報告. 岡山大学温泉研究 所報告 47;55-67.

(10) 井岡聖一郎・村岡洋文・丸井敦尚・井川怜欧 (2013): 青森県太平洋岸地域におけるオープン方式 地中熱ヒートポンプシステムのための地下水質評価. 日本地熱学会誌 35;111-117.

IP ネットワークを介した小形 DC モータ制御系の 通信遅延時間に基づく PI パラメータの

チューニングに関する一検討

松尾健史**,佐藤諒**,上岡本寬**,三浦武**,田島克文***

A Study on Tuning PI Parameters Based on Communication Delay Time for Small DC Motor Control System through IP Network

> Kenshi Matsuo**, Ryo Sato**, Motohiro Kamioka**, Takeshi Miura** and Katsubumi Tajima***

Abstract

In tuning PI controller for a DC motor control system through IP network, it is needed to know dead time in the system, although delay time is fluctuated. In this work, we study an approximate value of dead time when controlling through networks varying under exponential and log-normal distributions. As a result, it has been found that the first quartile can be approximately expressed as the dead time in cases that standard deviation is small.

1. はじめに

IP ネットワークを介した DC モータ速度制御シス テムにおいて、ネットワーク上で通信遅延時間が変 動する問題に対し、それに適応して PI パラメータを チューニングする手法⁽¹⁾がある.設計に近い応答を 得るためには、この遅延時間を、制御システムにお けるむだ時間として、出来るだけ正確に表現する必 要がある.本研究では、遅延時間が IP ネットワーク の分布の特徴である heavy-tailed な分布特性を持つ指 数分布、および対数正規分布に従って変動する場合、 むだ時間の値がどのようになるか検討する.

2. 制御システム

本研究で用いる IP ネットワークを介した小形 DC モータ速度制御システムの構成図を Fig. 1 に示す. $\Omega_{r}(s)$ および $\Omega_{m}(s)$ は,それぞれ目標回転速度,実際の

- **秋田大学大学院理工学研究科数理·電気電子情報学専 攻, Department of Mathematical Science and Electrical-Electronic-Computer Engineering, Graduate School of Engineering Science, Akita University
- ***秋田大学大学院理工学研究科共同ライフサイクルデ ザイン工学専攻, Cooperative Major in Life Cycle Design Engineering, Graduate School of Engineering Science, Akita University





回転速度を表す. $G_{PI}(s)$ は PI 制御器 $G_{PI}(s) = K_P + K_I / s$ である.ここで, PI パラメータの K_P および K_I は, それぞれ比例ゲイン,積分ゲインを表す. $G_m(s)$ は, 慣性負荷(2.0 x 10⁻⁵ Nms²/rad)が装着されている小形 DC モータ(山洋電気 R301T-011)であり,V(s)はモー タへの印加電圧である.また, τ_a および τ_b は IP ネッ トワークの片道遅延時間を表す.なお本研究では, 遅延発生は PC 上のシミュレーションで行う.本シス テムのサンプリング時間は 1 ms である.また各サン プリング時間時に,最も新しい制御信号を用い制御 する.本研究の実験は, $\Omega_r(s) = 1000 \text{ min}^{-1}$ で行う.

3. 通信遅延時間とむだ時間の関係に関する実験

変動する片道通信時間 τ_a および τ_b の大きさに適応 して PI パラメータのチューニングを行うとき,設計 通りの応答を得るためには,出来るだけ正確な遅延

²⁰¹⁶年7月25日受理

Distribution	Mean [ms]	Standard deviation [ms]
Exponential Log-normal	25	5
	50	10
	100	15

Table 1 Distributions of One-way Delay Time

	Mean [ms]	K_p	K_I
	25	0.0090	0.060
	50	0.0060	0.030
	100	0.0040	0.020

Table 2 Used PI Parameters

時間に対応する制御システムのむだ時間を,どう得るかである.本研究では,第1四分位数に注目し, むだ時間の近似値を得られないか,以下実験で調べることにする.

まず本実験では、 τ_a および τ_b の遅延時間分布は、同 じ分布であると仮定する.次に実験方法ついて説明 する.各サンプリング時間で得られる τ_a 、 τ_b が、Table 1で示される確率分布、および母数に従って変動する とき(このとき、第1四分位数を取得する)、モータ を駆動してステップ応答を取得する.次に、 τ_a (= τ_b) を一定遅延時間にしたとき、駆動して得られるステ ップ応答と比較し、2つの応答が最も近くなる一定遅 延時間 τ_a (= τ_b)の値(すなわち、むだ時間と見なせる) を探索し、その値と分布の第1四分位数の値を比較 する.なお、本実験で設定した PI パラメータ値は、 Table 2で示されるような遅延時間分布の平均値に基 づいて試行錯誤的に調整した値を用いる.

実験結果を Fig. 2 に示す. 指数分布に従って片道遅 延時間が変動する場合の応答と、応答が最も近くな るむだ時間の値は、第 1 四分位数の値と同じか、あ るいは、非常に近い値になっていることが分かる.

一方,対数正規分布の場合は,平均にかかわらず標 準偏差が5msの場合は非常に近い値であるが,標準 偏差が大きくなるにつれ,むだ時間の値の方が小さ くなる傾向があることが分かる.

以上より,片道遅延時間が指数分布に従って変動 する場合,今回の実験条件の範囲では,システムの むだ時間を第1四分位数として PI パラメータをチュ ーニングすれば,設計時に想定したステップ応答と, この分布の下で駆動して得られた実際の応答が非常 に近くなることが分かる.例として指数分布,平均 50 ms,標準偏差10 msの場合(第1四分位数は43 ms)



と,最も応答が近くなるむだ時間 43 ms 場合の応答 を Fig. 3 に示す.明らかに近い応答になっていること が分かる.一方,対数正規分布においては,標準偏 差が 5 ms の場合は同様に言えるが,10 ms,15 ms と 大きくなるにつれ,2 つの応答に差が生じる.

4. おわりに

本研究では,通信遅延時間が指数分布で変動する 場合,今回の条件の範囲では,分布の第1四分位数 をむだ時間として,PI制御器のチューニングを行え ば,設計時に想定した応答に近い応答が得られるこ とが分かった.一方,対数正規分布の場合,標準偏 差が小さいときは指数分布の場合と同様に言えるが, 大きくなるにつれ言えないことが分かった.今後は, 分布の標準偏差がより大きい場合等で検討したい.

参考文献

 Tipsuwan, Y., Chow, M.-Y. (2004): Gain Scheduler Middleware: A Methodology to Enable Existing Controllers for Networked Control and Teleoperation-Part I: Networked Control, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, Vol. 51, No. 6, pp. 1218-1227.